(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号特開2003-3086

(P2003 - 3086A)

(43)公開日 平成15年1月8日(2003.1.8)

| (51) Int.Cl. ⁷ | | 識別記号 | FI | | | 5 | 73}*(参考) |
|---------------------------|-------|-----------------------------|---------|-------------------|------------|----------|-----------|
| C 0 9 B | 67/20 | | C 0 9 B | 67/20 | | G | 2 C O 5 6 |
| B41J | 2/01 | | B41M | 5/00 | | E | 2H005 |
| B41M | 5/00 | | C 0 9 B | 47/24 | | | 2H025 |
| | 5/30 | | C09D | 11/00 | | | 2H048 |
| C 0 9 B | 47/24 | | G 0 2 B | 5/20 | | 101 | 2H086 |
| | | 審査請求 | 未耐求 蘭汉 | 成項の数8 | OL | (全 39 頁) | 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | 号 | 特願2001-190216(P2001-190216) | (71)出願 | 人 000005 | 201 | - | |
| | | | | 富士写 | 真フイ | ルム株式会社 | |
| (22)出顧日 | | 平成13年6月22日(2001.6.22) | | 神奈川 | 県南足 | 柄市中沼210名 | 静地 |
| | | | (72)発明 | 替 立石 | 桂一 | | |
| | | | | 神奈川 | 県南足 | 柄市中招210名 | 幹地 富士写真 |
| | | | | フイル | ム株式 | 会社内 | |
| | | | (72)発明 | 者 野呂 | 正樹 | | |
| | | | | 神奈川 | 県南足 | 柄市中沼210和 | 幹地 富士写真 |
| | | | | フイル | ム株式 | 会社内 | |
| | | | (74)代理 | ሊ 100105 4 | 647 | | |
| | | | | 弁理士 | 小栗 | 昌平 (外 | 4名) |
| | | | | | | | 最終質に続く |
| | | | | | | | 放終貝に続い |

(54) 【発明の名称】 フタロシアニン化合物、着色画像形成組成物、インク、インクジェット用インク、インクジェット記録方法及びオゾンガス褪色耐性の改良方法

(57)【要約】

【課題】 新規なフタロシアニン化合物、並びに、色相と、耐光性と、オゾンガス耐性が優れた画像を形成するインクジェット用インク及びインクジェット記録方法を提供すること。色相と堅牢性に優れた感熱記録材料におけるインクシート、電子写真用のカラートナー、カラーフィルターなどの各種着色組成物を提供すること、画像の酸化耐性の強化方法を提示すること。

【解決手段】 2と3.6と7.10と11及び14と15位の各組みの中のそれぞれ少なくとも1つが、一SО2NH-Z(Zは、ヘテロ環基を表す)で置換され、かつ1~16位の少なくとも一つは、炭素数2以上であって、さらに置換基の総炭素数が8以上であるフタロシアニン化合物。該化合物を用いたインクジェット用インク、インクシート、カラートナー及びカラーフィルター組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表されるフタロシア

1

ニン化合物を含有することを特徴とする着色画像形成組*

一般式(1)

*成物。 【化1】

$$(SO_{2}NH-Z_{4})_{p}$$

$$R_{7} \longrightarrow R_{8}$$

$$(Z_{3}-HNO_{2}S)_{n} \longrightarrow (SO_{2}NH-Z_{1})_{1}$$

$$R_{5} \longrightarrow (SO_{2}NH-Z_{1})_{1}$$

(SO2NH-Z2)m

一般式 (I) 中; R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、 R₇、及びR₈は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン 原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、 アラルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒ 20 Z₄、R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₅に ドロキシル基、ニトロ基、アミノ基、アルキルアミノ 基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド基、アリ ールアミノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、 アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニ ルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スル ファモイル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキ シ基、アゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ 基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニル基、ア リールオキシカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環 チオ基、ホスホリル基、またはアシル基を表し、各々は 30 ク。 さらに置換基を有していてもよい。 Z1、 Z2、 Z3、及 び2』は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のヘテ ※

※ロ環基を表す。 Z1、 Z2、 Z3、 Z4、 R1、 R2、 R3、 R₄、R₆、R₆、R₇、及びR₈の少なくとも1つは、炭 素数2以上の置換基を有し、且つ、Z1、Z2、Z3、 置換した置換基の炭素数の総和が8以上である。1、 m、n、及びpは、それぞれ独立に、1または2の整数 を表す。Mは、水素原子、金属元素、金属酸化物、金属

【請求項2】 請求項1に記載の着色組成物からなるこ とを特徴とするインク。

水酸化物、またはハロゲン化物を表す。

【請求項3】 一般式(1)で表されるフタロシアニン 化合物が、下記一般式(II)で表されるフタロシアニン 化合物であることを特徴とする請求項2に記載のイン

【化2】

一般式(11)

一般式(II)中: Z₁、Z₂、Z₃、及びZ₃は、それぞれ 独立に、置換もしくは無置換のヘテロ環基を表す。 Z₁、Z₂、Z₂、及びZ₃の少なくとも1つは、炭素数2 以上の置換基を有し、且つ、 Z1、 Z2、 Z2、 及び Z1に 50 【請求項4】 一般式 (11) で表されるフタロシアニン

置換した置換基の炭素数の総和が8以上である。Mは、 一般式(I)のMと同義である。 I、m、n、及びp は、それぞれ独立に、1または2の整数を表す。

化合物が、下記一般式(III)で表されるフタロシアニ *ク。 ン化合物であることを特徴とする請求項3に記載のイン* 【化3】

$$W_3$$
 SO_2NH
 W_4
 W_4
 W_5
 SO_2NH
 W_4
 W_5
 W_5
 W_4
 W_5
 W_5
 W_6
 W_7
 W_8
 W_9
 W_9
 W_9
 W_9

一般式 (III) 中: W₁、W₂、W₃、及びW₄は、それぞ れ独立に、5~6員含窒素ヘテロ環あるいは該ヘテロ環 20 と他の環との縮合環を形成するのに必要な原子群を表 す。但し、W₁、W₂、W₃、及び/又はW₄が、6員含窒 素ヘテロ環あるいは該ヘテロ環と他の環と縮合環を形成 する原子群である場合、6員含窒素ヘテロ環あるいは縮 合環を構成する窒素原子数は1個または2個である。原 子群W₁、W₂、W₃、及びW₄から形成される5~6 員含 **窒素へテロ環あるいは該へテロ環と他の環との縮合環の** 少なくとも1つは、炭素数2以上の置換基を有し、且 つ、W₁、W₂、W₃、及びW₄に置換した置換基の炭素数 の総和が8以上である。 Mは、一般式(I)のMと同 30 義である。

【請求項5】 請求項2~4のいずれかに記載のインク であることを特徴とするインクジェット用インク。

【請求項6】 支持体上に白色無機顔料粒子を含有する インク受像層を有する受像材料上に、請求項2~5のい ずれかに記載のインクジェット用インクを用いて画像形 成することを特徴とするインクジェット記録方法。

【請求項7】 請求項2~5のいずれかに記載のインク ジェット用インクを用いて画像形成することを特徴とす る画像記録物のオゾンガス褪色耐性の改良方法。

【請求項8】 請求項4に記載される一般式(III)で 表されることを特徴とするフタロシアニン化合物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なフタロシア ニン化合物及び該化合物を含む着色画像形成組成物、特 にシアン色インクジェット用油溶性インク、インクジェ ット記録方法並びインクジェット記録の利用による画像 記録物のオゾンガス褪色耐性(以後オゾンガス耐性とも いう)の改良方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、着色画像形成材料としては、特に カラー画像を形成するための材料が主流であり、具体的 には、インクジェット方式記録材料、感熱転写型画像記 録材料、電子写真方式を用いる記録材料、転写式ハロゲ ン化銀感光材料、印刷インク、記録ペン等が盛んに利用 されている。また、ディスプレーではLCDやPDPにおい て、撮影機器ではCCDなどの電子部品においてカラーフ ィルターが使用されている。これらのカラー画像記録材 料やカラーフィルターでは、フルカラー画像を再現ある いは記録するために、いわゆる加法混色法や減法混色法 の3原色の色素(染料や顔料)が使用されているが、好 ましい色再現域を実現出来る吸収特性を有し、且つさま ざまな使用条件に耐えうる堅牢な色素がないのが実状で あり、改善が強く望まれている。

【0003】インクジェット記録方法は、材料費が安価 であること、高速記録が可能なこと、記録時の騒音が少 ないこと、更にカラー記録が容易であることから、急速 に普及し、更に発展しつつある。インクジェット記録方 法には、連続的に液滴を飛翔させるコンティニュアス方 式と画像情報信号に応じて液滴を飛翔させるオンデマン 40 ド方式が有り、その吐出方式にはピエゾ素子により圧力 を加えて液滴を吐出させる方式、熱によりインク中に気 泡を発生させて液滴を吐出させる方式、超音波を用いた 方式、あるいは静電力により液滴を吸引吐出させる方式 がある。また、インクジェット用インクとしては、水性 インク、油性インク、あるいは固体(溶融型)インクが . 用いられる。

【0004】このようなインクジェット用インクに用い られる色素に対しては、溶剤に対する溶解性あるいは分 散性が良好なこと、高濃度記録が可能であること、色相

50 が良好であること、光、熱、環境中の活性ガス(NO

x、オゾン等の酸化性ガスの他SOxなど)に対して堅 牢であること、水や薬品に対する堅牢性に優れているこ と、受像材料に対して定着性が良く滲みにくいこと、イ ンクとしての保存性に優れていること、毒性がないこ と、純度が高いこと、更には、安価に入手できることが 要求されている。

【0005】特に、良好なシアン色相を有し、光、湿 度、熱に対して堅牢な色素であること、中でも多孔質の 白色無機顔料粒子を含有するインク受容層を有する受像 材料上に印字する際には環境中のオソンなどの酸化性ガ 10 スに対して堅牢であることが強く望まれている。

【0006】電子写真方式を利用したカラーコピア、カ ラーレーザープリンターにおいては、一般に樹脂粒子中 に着色材を分散させたトナーが広く用いられている。カ ラートナーに要求される性能として、好ましい色再現域 を実現出来る吸収特性、特にOverhead Pro jector(以下OHP)で使用される際に問題とな る高い透過性(透明性)、及び使用される環境条件下に おける各種堅牢性が挙げられる。顔料を着色材として粒 子に分散させたトナーが特開昭62-157051号、 同62-255956号及び特開平6-118715号 に開示されているが、これらのトナーは耐光性には優れ るが、不溶性であるため凝集しやすく、透明性の低下や 透過色の色相変化が問題となる。一方、染料を着色材と して使用したトナーが特開平3-276161号、同7 -209912号、同8-123085号に開示されて いるが、これらのトナーは逆に透明性が高く、色相変化 はないものの、耐光性に問題がある。

【0007】感熱転写記録は、装置が小型で低コスト化 が可能なこと、操作や保守が容易であること、更にラン 30 ニングコストが安いこと等の利点を有している。感熱転 写記録で使用される色素に要求される性能として、好ま しい色再現域を実現出来る吸収特性、熱移行性と転写後 の定着性の両立、熱安定性、得られた画像の各種堅牢性 が挙げられるが、従来知られていた色素ではこれらの性 能をすべて満足するものはない. 例えば定着性と耐光性 を改良する目的から、熱拡散性色素を予め受像材料中に 添加した遷移金属イオンによってキレート形成させる感 熱転写記録材料及び画像形成方法が特開昭60-239 8号等で提案されているが、形成されるキレート色素の 40 吸収特性は不満足なレベルであり、遷移金属を使用する ことによる環境上の問題もある。

【0008】カラーフィルタは高い透明性が必要とされ るために、染料を用いて着色する染色法と呼ばれる方法 が行われてきた。たとえば、被染色性のフォトレジスト をパターン露光、現像することによりパターンを形成 し、次いでフィルタ色の染料で染色する方法を全フィル **夕色について順次繰り返すことにより、カラーフィルタ** を製造することができる。染色法の他にも米国特許4.80 8,501号や特開平6-35182号などに記載されたポジ型レジ 50 -1140063号、特開平10-298463号、特開

ストを用いる方法によってもカラーフィルターを製造す る事ができる。これらの方法は染料を使用するために透 過率が髙く、カラーフィルタの光学特性は優れている が、耐光性や耐熱性等に限界があり、諸耐性に優れかつ 透明性の髙い色素が望まれていた。一方、染料の代わり に耐光性や耐熱性が優れる有機顔料が用いる方法が広く 知られているが、顔料を用いたカラーフィルタでは染料 のような光学特性を得ることは困難であった。

【0009】上記の各用途で使用する色素には、共通し て次のような性質を具備している必要がある。即ち、色 再現性上好ましい吸収特性を有すること、使用される環 境条件下における堅牢性、例えば耐光性、耐熱性、耐湿 性、オゾンなどの酸化性ガスに対する耐性、その他亜硫 酸ガスなどの耐薬品堅牢性が良好であること、モル吸光 計数が大きいこと等である。

【0010】これまでシアン色素としては、殆どの場 合、色相と光堅牢性に優れたフタロシアニン化合物が使 用されているが、酸化性ガス、特にオゾンに対しては充 分な堅牢性を有していないので改良が望まれている。

【0011】インクジェット用インクに用いられるシア 20 ンの色素骨格としてはフタロシアニンやトリフェニルメ タン色素の骨格が代表的である。

【0012】 最も広範囲に報告され、利用されている代 表的なフタロシアニン化合物は、以下の◎~⑥で分類さ れるフタロシアニン誘導体が挙げられる。

【0013】 ②Direct Blue 86又はDi rect Blue 87のような銅フタロシアニン色 素〔例えば、Cu-Pc-(SO₃Na) m: m=1~4の 混合物〕。なお、上式中及び以後本明細書中に用いる 「Рс」は、フタロシアニン骨格を意味する。

【0014】②Direct Blue 199及び特 開昭62-190273号、特開昭63-28690 号、特開昭63-306075号、特開昭63-306 076号、特開平2-131983号、特開平3-12 2171号、特開平3-200883号、特開平7-1 38511号等に記載のフタロシアニン色素 [例えば、 $Cu-Pc-(SO_3Na)_m(SO_2NH_2)_n:m+n=1$ ~4の混合物] (以下、PCは、フタロシアニン骨格を 意味する)。

【0015】3特開昭63-210175号、特開昭6 3-37176号、特開昭63-304071号、特開 平5-171085号、WO 00/08102号等に 記載のフタロシアニン色素〔例えば、Cu-Pc-(CO 2H) m (CONR1R2) n: m+n=0~4の混合物] 【0016】④特開昭59-30874号、特開平1-

126381号、特開平1-190770号、特開平6 -16982号、特開平7-82499号、特開平8-34942号、特開平8-60053号、特開平8-1 13745号、特開平8-310116号、特開平10

平11-29729号、特開平11-320921号、 EP173476A2号、EP468649A1号、E P559309A2号、EP596383A1号、DE 3411476号、US6086955号、WO 99 /13009号、GB2341868A号等に記載のフ タロシアニン色素 〔例えば、Cu-Pc-(SO₃H) m (SO₂NR₁R₂) n: m+n=0~4の混合物、且 つ、m≠0)

【0017】⑤特開昭60-208365号、特開昭6 1-2772号、特開平6-57653号、特開平8- 10 要求を充分に満足する製品を提供するには至っていな 60052号、特開平8-295819号、特開平10 -130517号、特開平11-72614号、特表平 11-515047号、特表平11-515048号、 EP196901A2号、WO 95/29208号、 WO 98/49239号、WO 98/49240 号、WO 99/50363号、WO 99/6733 4 号等に記載のフタロシアニン色素 [例えば、Cu-P $c - (SO_3H)_1 (SO_2NH_2)_m (SO_2NR_1R_2)_n$: 1+m+n=0~4の混合物〕

-185576号、特開平1-95093号、特開平3 -195783号、EP649881A1号、WO 0 0/08101号、WO 00/08103号等に記載 のフタロシアニン色素〔例えば、Cu-Pc-(SO₂N R₁R₂)_n: n = 1 ~ 5 の混合物]

【0019】ところで、現在一般に広く用いられている Direct Blue 87又はDirect Bl ue 199に代表されるフタロシアニン色素について は、一般に知られているマゼンタ色素やイエロー色素に 比べ耐光性に優れるという特徴がある。フタロシアニン 30 色素は酸性条件下ではグリーン味の色相であり、シアン インクには不適当であるため、これらの色素をシアンイ ンクとして用いる場合は中性からアルカリ性の条件下で 使用するのが最も適している。しかしながら、インクが 中性からアルカリ性でも、用いる被記録材料が酸性紙で ある場合、印刷物の色相が大きく変化する可能性があ る。さらに、昨今環境問題として取りあげられることの 多い酸化窒素ガスやオゾン等の酸化性ガスによってもグ リーン味に変色及び消色し、同時に印字濃度も低下して しまう。

【0020】一方、トリフェニルメタン骨格の染料や顔 料は、色相は良好であるが、耐光性、耐オゾンガス性等 において非常に劣る。

【0021】今後、使用分野が拡大して、広告等の展示 物に広く使用されると、光や環境中の活性ガスに曝され る場合が多くなるため、特に良好な色相を有し、光堅牢 性および環境中の活性ガス(NOx、オゾン等の酸化性 ガスの他SOxなど) 堅牢性に優れた色素及びインク組 成物がますます強く望まれるようになる。これらの要求

を髙いレベルで満たすシアン色素(例えば、フタロシア ニン色素) 及びシアンインクを捜し求めることは、極め て難しい。

【0022】これまで、オゾンガス耐性を付与したフタ ロシアニン色素としては、特開平3-103484号公 報、特開平4-39365号公報、特開2000-30 3009号公報等に開示されているが、いずれも色相と 光及び酸化性ガスに対する堅牢性を両立させるには至っ ていないのが現状であり、シアンインクで、まだ市場の

[0023]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来に おける問題を解決し、以下の目的を達成することを課題 とする。即ち、本発明の目的は、(1)三原色の色素と して色再現性に優れた吸収特性を有し、且つ光、熱、湿 度および環境中の活性ガスに対して十分な堅牢性を有す る新規な色素(染料及び/又は顔料)を提供すること、 (2) 色相と堅牢性に優れた着色画像や着色材料を与え 【0018】⑥特開昭59-22967号、特開昭61 20 る、インクジェットなどの印刷用のインク組成物、感熱 転写型画像形成材料におけるインクシート、電子写真用 のトナー、LCD、PDPやCCDで用いられるカラーフィルタ 一用着色組成物、各種繊維の染色のための染色液などの 各種着色組成物を提供すること、(3)特に、該フタロ シアニン化合物誘導体の使用により良好な色相を有し、 光及び環境中の活性ガス、特にオゾンガスに対して堅牢 性の高い画像を形成することができる、インクジェット 用インク及びインクジェット記録方法を提供すること、 及び(4)上記のインクジェット記録方法を利用するこ とによって、画像記録物のオゾンガス褪色耐性を向上さ せる画像堅牢化方法を提供すること、にある。

[0024]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、良好な色 相と光堅牢性及びガス堅牢性(特に、オゾンガス)の高 いフタロシアニン色素誘導体を詳細に検討したところ、 特定の色素構造(特定のスルファモイル置換基をフタロ シアニン骨格の特定の置換位置に導入) を有した下記一 般式(1)で表されるフタロシアニン化合物により、上 記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに 40 至った。即ち、本発明によれば下記構成の着色組成物、 インクジェット用インク、インクジェット記録方法、及 びフタロシアニン化合物が提供されて、本発明の上記目 的が達成される。

【0025】1. 下記一般式(1) で表されるフタロシ アニン化合物を含有することを特徴とする着色画像形成 組成物。

[0026]

【化4】

$$(SO_{2}NH-Z_{4})_{p}$$

$$R_{7} \longrightarrow R_{8}$$

$$R_{6} \longrightarrow N \longrightarrow N$$

$$N \longrightarrow N$$

$$R_{1} \longrightarrow N$$

$$R_{2} \longrightarrow N$$

$$R_{3} \longrightarrow R_{3}$$

$$(SO_{2}NH-Z_{2})_{m}$$

【0027】一般式(I)中:R1、R2、R3、R4、R s、R₆、R₇、及びR₈は、それぞれ独立に、水素原子、 ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケ ニル基、アラルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シア ノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、アミノ基、アルキル アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド 基、アリールアミノ基、ウレイド基、スルファモイルア 20 を装す。Mは、水素原子、金属元素、金属酸化物、金属 ミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシ カルボニルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル 基、スルファモイル基、アルコキシカルボニル基、ヘテ ロ環オキシ基、アン基、アシルオキシ基、カルバモイル オキシ基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニル 基、アリールオキシカルボニルアミノ基、イミド基、ヘ テロ環チオ基、ホスホリル基、またはアシル基を表し、 各々はさらに置換基を有していてもよい。 21、 22、 2 3、及び2.は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の*

*ヘテロ環基を表す。 Z₁、 Z₂、 Z₃、 Z₄、 R₁、 R₂、 R 3、R₄、R₆、R₆、R₇、及びR₈の少なくとも1つは、 炭素数2以上の置換基を有し、且つ、Z₁、Z₂、Z₃、 Z₄、R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₈に 置換した置換基の炭素数の総和が8以上である。1、 m、n、及びpは、それぞれ独立に、1または2の整数 水酸化物、またはハロゲン化物を表す。

【0028】2. 上記1に記載の着色画像形成組成物か らなることを特徴とするインク。

【0029】3. 一般式(1) で表されるフタロシアニ ン化合物が、下記一般式(II)で表されるフタロシアニ ン化合物であることを特徴とする上記2に記載のイン .2.

[0030] 【化5】

一般式(目)

$$(SO_{2}NH-Z_{4})_{p}$$

$$H \longrightarrow H$$

$$N \longrightarrow N$$

【0031】一般式(II)中: Z1、 Z2、 Z3、 及び Z4 は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のヘテロ環基 を表す。 21、 22、 23、 及び 21の少なくとも 1 つは、 炭素数2以上の置換基を有し、且つ、Z1、Z2、Z2、 及び2』に置換した置換基の炭素数の総和が8以上であ る。Mは、一般式(I)のMと同義である。1、m、 n、及びpは、それぞれ独立に、1または2の整数を表 50 【化6】

す。

【0032】4. 一般式 (11) で表されるフタロシアニ ン化合物が、下記一般式(III)で表されるフタロシア ニン化合物であることを特徴とする上記3に記載のイン 10.

[0033]

$$-$$
般式 (111)
$$SO_2NH \longrightarrow W_4$$

$$H \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow N$$

【0034】一般式 (III) 中: W₁、W₂、W₃、及びW 4は、それぞれ独立に、5~6員含窒素ヘテロ環あるい は該ヘテロ環と他の環との縮合環を形成するのに必要な 原子群を表す。但し、W₁、W₂、W₃、又はW₄が、6員 形成する原子群である場合、6員含窒素へテロ環あるい は縮合環を構成する窒素原子数は1個または2個であ る。原子群W₁、W₂、W₃、及びW₄から形成される5~ 6員含窒素へテロ環あるいは該へテロ環と他の環との縮 合環の少なくとも1つは、炭素数2以上の置換基を有 し、且つ、W₁、W₂、W₃、及びW₄にさらに置換した置 換基の炭素数の総和が8以上である。 Mは、一般式 (1) のMと同義である。

11

【0035】5. 上記2~4のいずれかに記載のインク であることを特徴とするインクジェット用インク。

【0036】6. 支持体上に白色無機顔料粒子を含有す るインク受像層を有する受像材料上に、上記2~5のい ずれかに記載のインクジェット用インクを用いて画像形 成することを特徴とするインクジェット記録方法。

【0037】7. 上記2~5のいずれかに記載のインク ジェット用インクを用いて画像形成することを特徴とす る画像記録物のオゾンガス褪色耐性の改良方法。

【0038】8. 上記4に記載される一般式 (III) で 表されることを特徴とするフタロシアニン化合物。

[0039]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態につい て詳細に説明する。

[フタロシアニン化合物]まず、本発明の一般式(1)で 表されるフタロシアニン化合物について詳細に説明す る。該フタロシアニン化合物は、油溶性であるためイオ ン性親水性基を分子内に有しない。上記一般式(1)に おいて、R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇、及びR₈ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキ ル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基」アリール基、ペテロ環基、シアノ基、ヒドロキシル 50 ル基、炭素数3~12の側鎖を有しても良いシクロアル

基、ニトロ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アルコキ シ基、アリールオキシ基、アミド基、アリールアミノ 基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アルキルチ オ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ 含窒素ヘテロ環あるいは該ヘテロ環と他の環と縮合環を 20 基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファモイ ル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、ア ゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、シリル オキシ基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキ シカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、ス ルフィニル基、ホスホリル基、またはアシル基を表し、 各々はさらに置換基を有していてもよい。

> 【0040】なかでも、水素原子、ハロゲン原子、アル キル基、アリール基、シアノ基、アルコキシ基、アミド 基、ウレイド基、スルホンアミド基、カルバモイル基、 30 スルファモイル基およびアルコキシカルボニル基が好ま しく、特に水素原子、ハロゲン原子、シアノ基が好まし く、水素原子が最も好ましい。

> 【0041】 Z1、 Z2、 Z3、 及び Z4は、 それぞれ独立 に、置換もしくは無置換のヘテロ環基を表す。 21、 Z2, Z3, Z4, R1, R2, R3, R4, R6, R6, R7, 及びR_sの少なくとも1つは、炭素数2以上の置換基を 有し、且つ、 Z₁、 Z₂、 Z₃、 Z₄、 R₁、 R₂、 R₃、 R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₈にさらに置換した置換基 の炭素数の総和が8以上である。 I、m、n、pは、そ 40 れぞれ独立に、1または2の整数を表す。Mは、水紫原 子、金属元素、金属酸化物、金属水酸化物、または金属 ハロゲン化物を表す。

[0042] R₁, R₂, R₃, R₄, R₆, R₆, R₇, Rs、Z1、Z2、Z3及びZ4が有することができる置換 基としては、下記の置換基を挙げることができる。

【0043】ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原 子)、炭素数1~12の直鎖または分岐鎖アルキル基、 炭素数7~18のアラルキル基、炭素数2~12のアル ケニル基、炭素数2~12の直鎖または分岐鎖アルキニ

キル基、炭素数3~12の側鎖を有しても良いシクロア ルケニル基で、詳しくはアルキル基(例えばメチル、エ チル、プロピル、イソプロピル、tーブチル、2ーメタ ンスルホニルエチル、3-フェノキシプロピル、トリフ ルオロメチル、シクロペンチルなどの各基)、アリール 基 (例えば、フェニル、4-tーブチルフェニル、2、 4-ジーt-アミルフェニルなどの各基)、ヘテロ環基 (例えば、イミダソリル、ピラゾリル、トリアゾリル、 2-フリル、2-チエニル、2-ピリミジニル、2-ベ 基、ニトロ基、カルボキシ基、アミノ基、アルキルオキ シ基 (例えば、メトキシ、エトキシ、2-メトキシエト キシ、2-メタンスルホニルエトキシなどの各基)、ア リールオキシ基 (例えば、フェノキシ、2-メチルフェ ノキシ、4-t-ブチルフェノキシ、3-ニトロフェノ キシ、3-t-プチルオキシカルバモイルフェノキシな どの各基)、アシルアミノ基(例えば、アセトアミド、 ベンズアミド、4-(3-t-ブチル-4-ヒドロキシ フェノキシ) ブタンアミドなどの各基)、アルキルアミ ノ基 (例えば、メチルアミノ、ブチルアミノ、ジエチル 20 アミノ、メチルブチルアミノなどの各基)、アニリノ基 (例えば、フェニルアミノ、2-クロロアニリノなどの 各基)、ウレイド基(例えば、フェニルウレイド、メチ ルウレイド、N, N-ジブチルウレイドなどの各基)、 スルファモイルアミノ基(例えば、N、Nージプロピル スルファモイルアミノ基)、アルキルチオ基(例えば、 メチルチオ、オクチルチオ、2-フェノキシエチルチオ などの各基)、アリールチオ基(例えば、フェニルチ オ、2-プトキシ-5-t-オクチルフェニルチオ、2 - カルボキシフェニルチオなどの各基)、アルキルオキ 30 シカルボニルアミノ基(例えば、メトキシカルボニルア ミノ基)、スルホンアミド基(例えば、メタンスルホン アミド、ベンゼンスルホンアミド、pートルエンスルホ ンアミドなどの各基)、カルバモイル基(例えば、N-エチルカルバモイル、N、N-ジブチルカルバモイルな どの各基)、スルファモイル基(例えば、N-エチルス ルファモイル、N, N-ジプロピルスルファモイル、 N. N-ジエチルスルファモイルなどの各基)、スルホ ニル基(例えば、メタンスルホニル、オクタンスルホニ ル、ベンゼンスルホニル、トルエンスルホニルなどの各 40 基)、アルキルオキシカルボニル基(例えば、メトキシ カルボニル、プチルオキシカルボニルなどの各基)、へ テロ環オキシ基 (例えば、1-フェニルテトラゾールー 5-オキシ、2-テトラヒドロピラニルオキシなどの各 基)、アゾ基(例えば、フェニルアソ、4-メトキシフ ェニルアン、4ーピバロイルアミノフェニルアン、2ー ヒドロキシー4ープロパノイルフェニルアソなどの各 基)、アシルオキシ基(例えば、アセトキシ基)、カル パモイルオキシ悲(例えば、N-メチルカルパモイルオ

シリルオキシ基(例えば、トリメチルシリルオキシ、ジ ブチルメチルシリルオキシなどの各基)、アリールオキ シカルボニルアミノ基(例えば、フェノキシカルボニル アミノ基)、イミド基(例えば、Nースクシンイミド、 N-フタルイミドなどの各基)、ヘテロ環チオ基(例え ば、2-ベンゾチアゾリルチオ、2、4-ジーフェノキ シー1、3、5ートリアゾールー6ーチオ、2ーピリジ ルチオなどの各基)、スルフィニル基(例えば、3-フ ェノキシプロピルスルフィニル基)、ホスホリル基(例 ンゾチアゾリルなどの各基)、シアノ基、ヒドロキシル 10 えば、フェノキシホスホリル、オクチルオキシホスホリ ル、フェニルホスホリルなどの各基)、アリールオキシ カルボニル基(例えば、フェノキシカルボニル基)、ア シル基(例えば、アセチル、3-フェニルプロパノイ ル、ベンゾイルなどの各基)、スルホニルスルファモイ ル基、アシルスルファモイル基、その他シアノ基、ヒド ロキシル基、ニトロ基、カルボキシル基、アミノ基等が 挙げられる。

> 【0044】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素 原子および臭素原子が挙げられる。

【0045】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すアルキル基には、置換基を有するアルキル 基および無置換のアルキル基が含まれる。アルキル基と しては、置換基を除いたときの炭素原子数が1~12の アルキル基が好ましい。置換基の例には、ヒドロキシル 基、アルコキシ基、シアノ基、およびハロゲン原子およ びイオン性親水性基が含まれる。アルキル基の例には、 メチル、エチル、ブチル、イソプロピル、t-ブチル、 ヒドロキシエチル、メトキシエチル、シアノエチル、ト リフルオロメチル、3-スルホプロピルおよび4-スル ホブチルの各基が含まれる。

【0046】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すシクロアルキル基には、置換基を有するシ クロアルキル基および無置換のシクロアルキル基が含ま れる。シクロアルキル基としては、置換基を除いたとき の炭素原子数が5~12のシクロアルキル基が好まし い。シクロアルキル基の例には、シクロヘキシル基が含 まれる。

[0047] R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すアルケニル基には、置換基を有するアルケ ニル基および無置換のアルケニル基が含まれる。アルケ ニル基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が2 ~12のアルケニル基が好ましい。アルケニル基の例に は、ビニル基、アリル基等が含まれる。

【0048】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びReが表すアラルキル基としては、置換基を有するア ラルキル基および無置換のアラルキル基が含まれる。ア ラルキル基としては、置換基を除いたときの炭素原子数 が7~12のアラルキル基が好ましい。アラルキル基の キシ、N-フェニルカルバモイルオキシなどの各基)、 50 例には、ベンジル基、および2-フェネチル基が含まれ

る。

【0049】R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇、及びR₈が表すアリール基には、置換基を有するアリール基および無置換のアリール基が含まれる。アリール基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が6~12のアリール基が好ましい。置換基の例には、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、アルキルアミノ基が含まれる。アリール基の例には、フェニル、pートリル、pーメトキシフェニル、oークロロフェニルおよびmー(3ースルホプロピルアミノ)フェニルが含まれる。R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇、及びR₈が表すへテロ環基には、置換基を有するヘテロ環基および無置換のヘテロ環基が含まれる。ヘテロ環基としては、5員または6員環のヘテロ環基が好ましい。ヘテロ環基の例には、2ーピリジル基、2ーチエニル基および2ーフリル基が含まれる。

【0050】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₅が表すアルキルアミノ基には、置換基を有するアルキルアミノ基および無置換のアルキルアミノ基が含まれる。アルキルアミノ基としては、置換基を除いたとき 20の炭素原子数1~6のアルキルアミノ基が好ましい。アルキルアミノ基の例には、メチルアミノ基およびジエチルアミノ基が含まれる。

【0051】R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、及びRsが表すアルコキシ基には、置換基を有するアルコキシ基および無置換のアルコキシ基が含まれる。アルコキシ基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が1~12のアルコキシ基が好ましい。置換基の例には、アルコキシ基、ヒドロキシル基が含まれる。アルコキシ基の例には、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、メトキシエトキシ基、ヒドロキシエトキシ基および3ーカルボキシプロポキシ基が含まれる。

【0052】R1、R2、R3、R4、R6、R6、R7、及びReが表すアリールオキシ基には、置換基を有するアリールオキシ基および無置換のアリールオキシ基が含まれる。アリールオキシ基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が6~12のアリールオキシ基が好ましい。置換基の例には、アルコキシ基が含まれる。アリールオキシ基の例には、フェノキシ基、pーメトキシフェノキシ基およびのーメトキシフェノキシ基が含まれる。【0053】R1、R2、R3、R4、R6、R6、R7、及びRsが表すアミド基には、置換基を有するアミド基および無置換のアミド基が含まれる。アミド基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が2~12のアミド基が好ましい。アミド基の例には、アセトアミド基、プロピオンアミド基、ベンズアミド基および3、5ージスルホベンズアミド基が含まれる。

【0054】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 い。スルホンアミド悲の例には、 がR₃が表すアリールアミノ悲には、置換悲を有するア ド、ベンゼンスルホンアミド、およりールアミノ悲および無置換のアリールアミノ悲が含ま 50 ンゼンスルホンアミドが含まれる。

れる。アリールアミノ基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が6~12のアリールアミノ基が好ましい。置換基の例としては、ハロゲン原子が含まれる。アリールアミノ基の例としては、アニリノ基および2-クロロアニリノ基が含まれる。

16

【0055】R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、及びR6が表すウレイド基には、置換基を有するウレイド基および無置換のウレイド基が含まれる。ウレイド基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が1~12のウレイド基が好ましい。置換基の例には、アルキル基およびアリール基が含まれる。ウレイド基の例には、3-メチルウレイド基、3、3-ジメチルウレイド基および3-フェニルウレイド基が含まれる。

【0056】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₈が表すスルファモイルアミノ基には、置換基を有するスルファモイルアミノ基および無置換のスルファモイルアミノ基が含まれる。置換基の例には、アルキル基が含まれる。スルファモイルアミノ基の例には、N、Nージプロピルスルファモイルアミノ基が含まれる。

【0057】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₈が表すアルキルチオ基には、置換基を有するアルキルチオ基および無置換のアルキルチオ基が含まれる。アルキルチオ基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が1~12のアルキルチオ基が好ましい。アルキルチオ基の例には、メチルチオ基およびエチルチオ基が含まれる

【0058】R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、及びR5が表すアリールチオ基には、置換基を有するアリールチオ基および無置換のアリールチオ基が含まれる。
30 アリールチオ基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が6~12のアリールチオ基が好ましい。置換基の例には、アルキル基が含まれる。アリールチオ基の例には、フェニルチオ基およびpートリルチオ基が含まれる。

【0059】R1、R2、R3、R4、R6、R6、R7、及びR8が装すアルコキシカルボニルアミノ基には、置換基を有するアルコキシカルボニルアミノ基および無置換のアルコキシカルボニルアミノ基としては、置換基を除いたときの 検索原子数が2~12のアルコキシカルボニルアミノ基が好ましい。アルコキシカルボニルアミノ基の例には、エトキシカルボニルアミノ基が含まれる。

【0060】R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇、及びR₈が表すスルホンアミド基には、置換基を有するスルホンアミド基および無置換のスルホンアミド基が含まれる。スルホンアミド基としては、置換基を除いたときの炭素原子数が1~12のスルホンアミド基が好ましい。スルホンアミド基の例には、メタンスルホンアミド、ベンゼンスルホンアミド、および3-カルボキシベンガンスルホンアミド、および3-カルボキシベンガンスルホンアミドが含まれる

【0061】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すカルバモイル基には、置換基を有するカル バモイル基および無置換のカルバモイル基が含まれる。 前記置換基の例には、アルキル基が含まれる。カルバモ イル基の例には、メチルカルバモイル基およびジメチル カルバモイル基が含まれる。

【0062】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すスルファモイル基には、置換基を有するス ルファモイル基および無置換のスルファモイル基が含ま れる。置換基の例には、アルキル基、アリール基が含ま 10 れる。スルファモイル基の例には、ジメチルスルファモ イル基およびジー (2-ヒドロキシエチル) スルファモ イル基、フェニルスルファモイル基が含まれる。

【0063】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すアルコキシカルボニル基には、置換基を有 するアルコキシカルボニル基および無置換のアルコキシ カルボニル基が含まれる。アルコキシカルボニル基とし ては、置換基を除いたときの炭素原子数が2~12のア ルコキシカルボニル基が好ましい。アルコキシカルボニ ルボニル基が含まれる。

【0064】 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 及 びRsが表すヘテロ環オキシ基には、置換基を有するへ テロ環オキシ基および無置換のヘテロ環オキシ基が含ま れる。ヘテロ環オキシ基としては、5員または6員環の ヘテロ環を有するヘテロ環オキシ基が好ましい。置換基 の例には、ヒドロキシル基が含まれる。ヘテロ環オキシ 基の例には、2ーテトラヒドロピラニルオキシ基が含ま

【0065】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すアン基には、置換基を有するアン基および 無置換のアゾ基が含まれる。アゾ基の例には、p-ニト ロフェニルアゾ基が含まれる。

[0066] R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すアシルオキシ基には、置換基を有するアシ ルオキシ基および無置換のアシルオキシ基が含まれる。 アシルオキシ基としては、置換基を除いたときの炭素原 子数1~12のアシルオキシ基が好ましい。アシルオキ シ基の例には、アセトキシ基およびベンゾイルオキシ基 が含まれる。

【0067】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すカルバモイルオキシ基には、置換基を有す るカルバモイルオキシ基および無置換のカルバモイルオ キシ基が含まれる。置換基の例には、アルキル基が含ま れる。カルバモイルオキシ基の例には、N-メチルカル バモイルオキシ基が含まれる。

【0068】R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇、及 びRsが表すシリルオキシ基には、置換基を有するシリ ルオキシ基および無置換のシリルオキシ基が含まれる。

基の例には、トリメチルシリルオキシ基が含まれる。 【0069】R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇、及 びRsが表すアリールオキシカルボニル基には、置換基 を有するアリールオキシカルボニル基および無置換のア リールオキシカルボニル基が含まれる。アリールオキシ カルボニル基としては、置換基を除いたときの炭素原子 数が7~12のアリールオキシカルボニル基が好まし い。アリールオキシカルボニル基の例には、フェノキシ カルボニル基が含まれる。

【0070】R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇、及 びRsが表すアリールオキシカルボニルアミノ基には、 置換基を有するアリールオキシカルボニルアミノ基およ び無置換のアリールオキシカルボニルアミノ基が含まれ る。アリールオキシカルボニルアミノ基としては、置換 基を除いたときの炭素原子数が7~12のアリールオキ シカルボニルアミノ基が好ましい。アリールオキシカル ボニルアミノ基の例には、フェノキシカルボニルアミノ 基が含まれる。

[0071] R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、及 ル基の例には、メトキシカルボニル基およびエトキシカ 20 びRsが表すイミド基には、置換基を有するイミド基お よび無置換のイミド基が含まれる。イミド基の例には、 Nーフタルイミド基およびNースクシンイミド基が含ま れる。

> [0072] R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すヘテロ環チオ基には、置換基を有するヘテ ロ環チオ基および無置換のヘテロ環チオ基が含まれる。 ヘテロ環チオ基としては、5員または6員環のヘテロ環 を有することが好ましい。ヘテロ環チオ基の例には、2 - ピリジルチオ基が含まれる。

30 【0073】R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及 びRsが表すホスホリル基には、置換基を有するホスホ リル基および無置換のホスホリル基が含まれる。ホスホ リル基の例には、フェノキシホスホリル基およびフェニ ルホスホリル基が含まれる。

[0074] R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、及 びRsが表すアシル基には、置換基を有するアシル基お よび無置換のアシル基が含まれる。アシル基としては、 置換基を除いたときの炭素原子数が1~12のアシル基 が好ましい。アシル基の例には、アセチル基およびベン 40 ゾイル基が含まれる。

【0075】Z1、Z2、Z3、及びZ4が表すヘテロ環基 としては、それぞれ独立に飽和ヘテロ環基であっても、 不飽和ヘテロ環基であってもよい。また、Z1、Z2、Z a、及びZ4が表すヘテロ環基は、それぞれ独立に、さら に他の環と縮合環を形成していてもよい。

【0076】 Z1、 Z2、 Z3、及び2」が表すヘテロ環基 およびその縮合環基の好ましい例をヘテロ環基の置換位 置を限定せずに挙げると、それぞれ独立に、イミダゾー ル基、ベンソイミダゾール基、ピラゾール基、ベンゾピ 置換基の例には、アルキル基が含まれる。シリルオキシ 50 ラソール基、トリアソール基、チアソール、ベンソチア

ゾール基、イソチアゾール基、ベンゾイソチアゾール 基、オキサゾール基、ベンゾオキサゾール基、チアジア ソール基、ピロール基、ベンソピロール基、インドール 基、イソオキサゾール基、ベンゾイソオキサゾール基、 チオフェン基、ベンゾチオフェン基、フラン基、ベンゾ フラン基、ピリジン基、キノリン基、イソキノリン基、 ピリダジン基、ピリミジン基、ピラジン基、シンノリン 基、フタラジン基、キナゾリン基、キノクサリン基等で ある。

およびその縮合環基の好ましいものは、5~6員含窒素 ヘテロ環基(さらに他の環と縮合環を形成可)である。 但し、W₁、W₂、W₃、及びW₄が、それぞれ独立に、6 員含窒素へテロ環あるいは該ヘテロ環と他の環と縮合環 を形成している場合、6員含窒素ヘテロ環を構成する窒 素原子数は1個または2個である(6員含窒素ヘテロ環 を構成する窒素原子数が3個以上のもの、例えばトリア ジン環等は除く)。

【0078】Z₁、Z₂、Z₃、及びZ₄が表す5~6員含 窒素ヘテロ環基およびその縮合環基の更に好ましい例を 20 ヘテロ環の置換位置を限定せずに挙げると、それぞれ独 立に、イミダゾール基、ベンゾイミダゾール基、ピラゾ ール基、ベンゾピラゾール基、トリアゾール基、チアゾ ール基、ベンゾチアゾール基、イソチアゾール基、ベン ゾイソチアゾール基、オキサゾール基、ベンゾオキサゾ ール基、チアジアゾール基、ピロール基、ベンゾピロー ル基、インドール基、イソオキサゾール基、ベンゾイソ オキサゾール基、ピリジン基、キノリン基、イソキノリ ン基、ピリダジン基、ピリミジン基、ピラジン基、シン ノリン基、フタラジン基及びキナゾリン基であり、より 30 好ましくはイミダゾール基、ベンゾイミダゾール基、ピ ラゾール基、ベンゾピラゾール基、トリアゾール基、チ アゾール基、ベンゾチアゾール基、イソチアゾール基、 ベンゾイソチアゾール基、オキサゾール基、ベンゾオキ サゾール基、チアジアゾール基、ピロール基、ベンゾピ ロール基、インドール基、イソオキサゾール基及びベン ゾイソオキサゾール基であり、その中でもピラゾール 基、トリアゾール基、ベンゾチアゾール基及びベンゾイ ソチアゾール基が最も好ましい。

【0079】Z1、Z2、Z3、Z4が表すヘテロ環および 40 た置換基の炭素数の総和が8以上である。 その縮合環で、更に置換基を有することが可能な環は、 R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇及びR₈の各基が有 することが出きる置換基として前記した基で更に置換さ れていてもよい。

【0080】Mは、水素原子、金属元素、金属酸化物、 金属水酸化物、または金属ハロゲン化物を表す。Mとし て好ましいものは、水素原子の他に、金属元素として、 Li, Na, K, Mg, Ti, Zr, V, Nb, Ta, Cr, No, W, M n, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, Cu, Ag, A u、Zn、Cd、Hg、Al、Ga、In、Si、Ge、Sn、Pb、Sb、Bi 50 ミダゾール悲、ベンゾイミダゾール悲、ピラゾール悲、

等が挙げられる。酸化物としては、VO、GeO等が好まし く挙げられる。 また、水酸化物としては、Si(OH)2、Cr (OH)2、Sn(OH)2等が好ましく挙げられる。さらに、ハロ ゲン化物としては、AlCl、SiCl2、VCl、VCl2、VOCl、Fe C1、GaC1、ZrC1等が挙げられる。なかでも特に、Cu、 Ni、Zn、Al等が好ましく、Cuが最も好ましい。

【0081】また、一般式(1)で表されるフタロシア ニン化合物は、L(2価の連結基)を介してPc(フタ ロシアニン環)が2量体(例えば、Pc-M-L-M-【0077】Z1、Z2、Z3、及びZ4が表すヘテロ環基 10 Pc)または3量体を形成してもよく、そのとき複数個 存在するMは、それぞれ同一であっても異なるものであ ってもよい。

> 【0082】しで表される2価の連結基は、オキシ基ー O-、チオ基-S-、カルボニル基-CO-、スルホニ ル基-SO₂-、イミノ基-NH-、メチレン基-CH₂ 一、及びこれらを組み合わせて形成される基が好まし

【0083】 I、m、n、pは、それぞれ独立に、4≤ 1+m+n+p≤8を満たす1または2の整数を表し、 好ましくは $4 \le 1 + m + n + p \le 6$ を満たすことであ り、最も好ましくは、それぞれが1(l=m=n=p= 1) である場合である。

【0084】前記一般式(1)で表されるフタロシアニ ン化合物として好ましい組み合わせは、以下の通りであ

(イ) R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R₇及びR₈が、 それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、またはシアノ 基であり、特に好ましくは水素原子またはハロゲン原子 であり、その中でも水素原子であるのが最も好ましい。 (ロ) ①Z₁、Z₂、Z₃、Z₄が表すヘテロ環およびその 縮合環の少なくとも1つは、炭素数2以上の置換基を有 するヘテロ環およびその縮合環である。又は $QZ_1, Z_2, Z_3, Z_4, R_1, R_2, R_3, R_4, R_5,$ R₆、R₇、及びR₈の少なくとも1つは、炭素数2以上 の置換基を有し、且つ、Z₁、Z₂、Z₃、Z₄、R₁、 R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇、及びR₈に置換した置 換基の炭素数の総和が8以上である。あるいは、 ③Z1、Z2、Z3、Z4の少なくとも1つは、炭素数2以 上の置換基を有し、且つ、Z1、Z2、Z3、Z4に置換し

④より好ましくは、 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 Z_4 の少なくとも1 つは、炭素数2以上の置換基を有し、且つ、Z1、Z2、 Za、Zaに置換した置換基の炭素数の総和が10以上で あるか、Z1、Z2、Z3、Z4の少なくとも1つは、炭素 数3以上の置換基を有し、且つ、21、22、23、24に さらに置換した置換基の炭素数の総和が10以上であ

(ハ) Z₁、Z₂、Z₃、Z₄が表すヘテロ環およびその縮 合環が、ヘテロ環の置換位置を限定せずに挙げると、イ ベンソピラゾール甚、トリアゾール基、チアゾール甚、 ベンソチアゾール基、イソチアゾール基、ベンゾイソチ アゾール基、オキサゾール基、ベンゾオキサゾール基、 チアジアゾール基、ピロール基、ベンゾピロール基、イ ンドール基、イソオキサゾール基及びベンゾイソオキサ ゾール基であり、その中でもピラゾール基、トリアゾー ル基、ベンゾチアゾール基及びベンゾイソチアゾール基 であるのが最も好ましい。

(二) l、m、n、pが、それぞれ独立に、1または2 の整数であり、特に1であることが好ましい。

(ホ) Mが、水素原子、金属元素、金属酸化物、金属水酸化物、または金属ハロゲン化物を表し、特にCu、Ni、Zn、Alが好ましく、なかでも特にCuが最も好ましい。

【0085】一般式(I)で表されるフタロシアニン化合物の中でも、上記一般式(II)で表される構造のフタロシアニン化合物がさらに好ましい。以下に、本発明の一般式(II)で表されるフタロシアニン化合物について詳しく述べる。

【0086】上記一般式(II) において、Z₁、Z₂、Z 20 ₃、Z₄、l、m、n、p及びMは、前記一般式(I) 中 のZ₁、Z₂、Z₃、Z₄、l、m、n、p及びMと各々同 義であり、好ましい例も同様である。

【0087】一般式(II)で表されるフタロシアニン化合物の中でも、特に好ましい置換基の組み合わせは、前記一般式(I)中の特に好ましい置換基の組み合わせと同様である。

【0088】なお、前記一般式(II)で表される化合物の好ましい置換基の組み合わせについては、種々の置換基の少なくとも1つが前記の好ましい基である化合物が好ましく、より多くの種々の置換基が前記好ましい基である化合物がより好ましく、全ての置換基が前記好ましい基である化合物が最も好ましい。

【0089】上記一般式(II)で表されるフタロシアニン化合物の中でも、上記一般式(III)で表される構造のフタロシアニン化合物がさらに好ましい。以下に、本発明の一般式(III)で表されるフタロシアニン化合物について詳しく述べる。

【0090】 W_1 、 W_2 、 W_3 、及び W_4 は、それぞれ独立に、 $5\sim 6$ 員含窒素へテロ環あるいは該へテロ環と他の 40 環との縮合環を形成するのに必要な原子群を表す。但し、 W_1 、 W_2 、 W_3 、及び/又は W_4 が、6員含窒素へテロ環あるいは該へテロ環と他の環と縮合環を形成する原子群である場合、6員含窒素へテロ環あるいは縮合環を構成する窒素原子数は1個または2個であり、6員含窒素へテロ環を構成する窒素原子数が3個以上の環、例えばトリアジン環等は除く。Mは、上記一般式(II)におけるMと同義である。

【0091】一般式(III)において、W₁、W₂、W₃、 も炭素数3以上の置換器を有し、且つ、置換表及びW₄が形成する5~6員含窒素ヘテロ環およびその 50 の総和が12以上であることが最も好ましい。

縮合環の好ましい例は、イミダゾール基、ベンゾイミダ ゾール基、ピラゾール基、ベンゾピラゾール基、トリア ソール基、チアソール基、ベンソチアソール基、イソチ アゾール基、ベンゾイソチアゾール基、オキサゾール 基、ベンゾオキサゾール基、チアジアゾール基、ピロー ル基、ベンゾピロール基、インドール基、イソオキサゾ ール基、ベンゾイソオキサゾール基、ピリジン基、キノ リン基、イソキノリン基、ピリダジン基、ピリミジン 基、ピラジン基、シンノリン基、フタラジン基及びキナ 10 ソリン基であり、より好ましくはイミダソール基、ベン ソイミダゾール基、ピラゾール基、ベンゾピラゾール 基、トリアゾール基、チアゾール基、ベンゾチアゾール 基、イソチアゾール基、ベンゾイソチアゾール基、オキ サゾール基、ベンゾオキサゾール基、チアジアゾール 基、ピロール基、ベンソピロール基、インドール基、イ ソオキサゾール基及びベンゾイソオキサゾール基であ り、その中でもピラゾール基、トリアゾール基、ベンゾ チアゾール基及びベンゾイソチアゾール基が最も好まし

【0092】一般式(III)で表されるフタロシアニン 化合物は、分子内に少なくとも1個、好ましくは4個の 炭素数2以上の置換基を有していると、油性媒体中に対 する溶解性または分散性が良好となる。

【0093】Mは、Cu、Ni、Zn、Al等が好ましく、なかでも特にCu、Ni、Znが好ましく、特にCuが最も好ましい。

【0094】一般式(III)で表されるフタロシアニン化合物の中でも、特に好ましい置換基の組み合わせは、W1、W2、W3、W4が形成する5~6員含窒素へテロ環 30 およびその縮合環が、それぞれ独立に、イミダゾール 基、ベンゾイミダゾール基、ピラゾール基、ベンソピラ ゾール基、トリアゾール基、チアゾール基、ベンゾチア ゾール基、イソチアゾール基、ベンゾイソチアゾール 基、オキサゾール基、ベンゾオキサゾール基、インドール 基、イソオキサゾール基及びベンゾイソオキサゾール基であり、その中でもピラゾール基、トリアゾール基であのが最も好ましい。

【0095】一般式(III)で表されるフタロシアニン 化合物において、 W_1 、 W_2 、 W_3 、 W_4 が形成する5~6 員含窒素へテロ環およびその縮合環のいずれか一つには、置換基として、炭素数2以上の置換基を有し、且つ、 W_1 、 W_2 、 W_3 、 W_4 が有する置換基の炭素数の総和が8以上であることが好ましく、 W_1 、 W_2 、 W_3 、 W_4 はそれぞれ独立に、いずれも炭素数2以上の置換基を有し、且つ、その置換基の炭素数の総和が8以上であることが特に好ましく、さらに W_1 、 W_2 , W_3 , W_4 がいずれも炭素数3以上の置換基を有し、且つ、置換基の炭素数の総和が12以上であることが最も好ましい。

【0096】なお、一般式(III)で表される化合物の好ましい置換基の組み合わせについては、種々の置換基の少なくとも1つが前記の好ましい基である化合物が好ましく、より多くの種々の置換基が前記好ましい基である化合物がより好ましく、全ての置換基が前記好ましい。

【0097】一般に、インクジェット用インク組成物として種々のフタロシアニン誘導体を使用することが知られている。下記一般式(IV)で表されるフタロシアニン誘導体は、その合成時において不可避的に置換基Rn ($n=1\sim16$) の置換位置 ($R_1:1$ 位 $\sim R_{16}:16$ 位とここで定義する。また、Rn ($n=1\sim16$) は、ここでは特定の構造の置換基を意味するのではなく、前記した置換基のいずれであってもよい)異性体を含む場合があるが、これら置換位置異性体は互いに区別することなく同一誘導体として見なしている場合が多い。また、Rの置換基に異性体が含まれる場合も、これらを区別することなく、同一のフタロシアニン誘導体として見なしている場合が多い。

[0098] 【化7】

【0099】本明細書中で定義するフタロシアニン化合物において、構造が異なる場合とは、上記一般式(IV)*

*で説明すると、置換基Rn(n=1~16)について構成原子種が異なる場合、置換基数が異なる場合、また置換位置が異なる場合の何れかである。

【0100】本発明において、前記一般式(I)~(II I)で表されるフタロシアニン化合物の構造が異なる (特に、置換位置)誘導体を以下の三種類に分類して定 義する。

(1) β-位置換型: (2及び/または3位、6及び/または7位、10及び/または11位、14及び/また10 は15位に特定の置換基を有するフタロシアニン化合物)

(2) α -位置換型: (1及び/または4位、5及び/または8位、9及び/または12位、13及び/または16位に特定の置換基を有するフタロシアニン化合物) (3) α , β -位混合置換型: (1~16位に規則性なく、特定の置換基を有するフタロシアニン化合物) 【0101】本明細哲中において、構造が異なる(特に、置換位置)フタロシアニン化合物の誘導体を説明する場合、上記 β -位置換型、 α -位置換型、 α , β -位混 6置換型を使用する。

【0102】本発明に用いられるフタロシアニン誘導体は、例えば白井ー小林共著、(株)アイピーシー発行「フタロシアニンー化学と機能ー」(P. 1~62)、C. C. Leznof [-A. B. P. Lever共著、VCH発行 'Phthalocyanines-Properties and Applications' (P. 1~54)等に記載、引用もしくはこれらに類似の方法を組み合わせて合成することができる。

【0103】本発明に関わるフタロシアニン化合物を一30 般式 (V) で代表させて説明する。一般式 (V) のフタロシアニン化合物は、例えば一般式 (VI) で表されるフタロニトリル化合物及び/または一般式 (VII) で表されるジイミノイソインドリン誘導体と一般式 (VIII) で表される金属誘導体を反応させることにより合成される。

【化8】

[0104]

【O 1 O 5】 (式 (VI) 及びまたは (VII) 中、Rは置 換スルファモイル基:-SO2NH-ヘテロ環を示す)

【0106】一般式 (VIII) : M-(Y) d

(式 (VIII) 中、Mは前記一般式 (I) ~ (III) のM と同一であり、Yはハロゲン原子、酢酸陰イオン、アセ チルアセトネート、酸素などの1価又は2価の配位子を 示し、dは1~4の整数である)

一般式(VIII)で示される金属誘導体としては、AI、 Si, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Z のハロゲン化物、カルボン酸誘導体、硫酸塩、硝酸塩、 カルボニル化合物、酸化物、錯体等が挙げられる。具体 例としては塩化銅、臭化銅、沃化銅、塩化ニッケル、臭 化ニッケル、酢酸ニッケル、塩化コバルト、臭化コバル ト、酢酸コバルト、塩化鉄、塩化亜鉛、臭化亜鉛、沃化 亜鉛、酢酸亜鉛、塩化バナジウム、オキシ三塩化バナジ ウム、塩化パラジウム、酢酸パラジウム、塩化アルミニ ウム、塩化マンガン、酢酸マンガン、アセチルアセトン マンガン、塩化マンガン、塩化鉛、酢酸鉛、塩化インジ ウム、塩化チタン、塩化スズ等が挙げられる。

【0107】金属誘導体と一般式(VI)で示されるフタ ロニトリル化合物の使用量は、モル比で1:3~1:6 が好ましい。また、金属誘導体と一般式(VII)で示さ れるジイミノイソインドリン化合物の使用量は、モル比 で1:3~1:6が好ましい。

【0108】反応は通常、溶媒の存在下に行われる。溶 媒としては、沸点80℃以上、好ましくは130℃以上 の有機溶媒が用いられる。例えばn-アミルアルコー ル、n-ヘキサノール、シクロヘキサノール、2-メチ ルー1-ペンタノール、1-ヘプタノール、2-ヘプタ 30 SO₂NH-ヘテロ環)、R⁴(-SO₂NH-ヘテロ環) ノール、1-オクタノール、2-エチルヘキサノール、 ベンジルアルコール、エチレングリコール、プロピレン グリコール、エトキシエタノール、プロポキシエタノー ル、ブトキシエタノール、ジメチルアミノエタノール、 ジエチルアミノエタノール、トリクロロベンゼン、クロ ロナフタレン、スルフォラン、ニトロベンゼン、キノリ ン、尿素等がある。溶媒の使用量はフタロニトリル化合 物の1~100質量倍、好ましくは5~20質量倍であ

【0109】 反応において触媒として、1、8-ジアザ 40 ビシクロ [5.4.0] - 7 - ウンデセン (DBU) 或 いはモリブデン酸アンモニウムを添加してもよい。添加 量はフタロニトリル化合物あるいはジイミノイソインド リン化合物1モルに対して、0.1~10倍モル好まし くは0.5~2倍モルである。

【0110】反応温度は、通常80~300℃、好まし くは100~250℃の反応温度の範囲にて行なうのが 好ましく、130~230℃の反応温度の範囲にて行な うのが特に好ましい。80℃未満では反応速度が極端に 遅い。300℃を越えると生成物であるフクロシアニン 50 化合物の分解が起こる可能性がある。 反応時間は通常 2 ~20時間、好ましくは5~15時間の反応時間の範囲 にて行なうのが好ましく、5~10時間の反応時間の範 囲にて行なうのが特に好ましい。2時間未満では未反応 原料が多く存在し、20時間を越えるとフタロシアニン 化合物の分解が起こる可能性がある。

【0111】これらの反応によって得られる生成物は通 常の有機合成反応の後処理方法に従って処理した後、精 製してあるいは精製せずに製品として用いられる。即 n、Ge、Ru、Rh、Pd、In、Sn、Pt、Pb 10 ち、例えば、反応系から遊離したものを精製せずに、あ るいは再結晶やカラムクロマトグラフィー (例えば、ゲ ルパーメーションクロマトグラフィ(SEPHADEX ™LH-20: Pharmacia製) 等にて精製する 操作を単独、あるいは組み合わせて行ない、製品として 提供することができる。また、反応終了後、反応溶媒を 留去して、あるいは留去せずに水、または氷に投入し、 中和してあるいは中和せずに遊離したものを精製せず に、あるいは再結晶、カラムクロマトグラフィー等にて 精製する操作を単独に、あるいは組み合わせて行なった 後、製品として提供することができる。また、反応終了 後、反応溶媒を留去して、あるいは留去せずに水、また は氷に投入し、中和してあるいは中和せずに、有機溶媒 /水溶液にて抽出したものを精製せずに、あるいは晶 析、カラムクロマトグラフィーにて精製する操作を単独 あるいは組み合わせて行なった後、製品として提供する ことができる。

> 【0112】かくして得られる上記一般式(V)で表さ れるフタロシアニン化合物は、通常、R¹(-SO2NH - ヘテロ環)、R² (-SO₂NH-ヘテロ環)、R³ (-の各置換位置における異性体である下記一般式(a)- $1 \sim (a) - 4$ で表される化合物の混合物である。

[0113]

【化9】

20

一般式(a)-1

[0114] 【化10】

-般式(a)-2

[0115] 【化11】

一般式(a)-3

[0116] 【化12】

【0117】上記一般式 (a) -1~ (a) -4で表さ れる化合物は、β-位置換型(2及びまたは3位、6及 びまたは7位、10及びまたは11位、14及びまたは 15位に特定の置換基を有するフタロシアニン化合物) である。

【0118】本発明の一般式(1)、一般式(11)およ

(15) 特開2003-3086 (P2003-3086A)

位置換型(2及びまたは3位、6及びまたは7位、10 及びまたは11位、14及びまたは15位に特定の置換 基を有するフタロシアニン化合物)にあたる。

【0119】α-位置換型化合物及び又はα、β-位混 合置換型化合物は、特定の置換基の位置、特定の置換基 の間換数の異なる化合物であり、上記 8-位置換型化合 物「各置換位置における異性体(例えば、上記一般式 $(a) - 1 \sim (a) - 4)$ とは全く異なる化合物であ る。

10 【0120】本発明では、例えば一般式(1)中の(- SO_2NH-Z_1) $(-SO_2NH-Z_2)$ $(-SO_2N$ H-Z₃)、(-SO₂NH-Z₄)で表される、特定の置 換基が画像堅牢性の向上に非常に重要であることが見出 され、更に、特定の置換基を特定の位置 (*B*-が好まし い) に特定の数 (例えば、フタロシアニン化合物1分子 あたり4個以上8個以下でかつ一般式(V)で表される フタロシアニン母核で説明すると、(2位及び/または 3位)、(6位及び/または7位)、(10位及び/ま たは11位)、(14位及び/または15位)の各組に 20 少なくとも上記の特定の置換基を1個以上含有する) フタロシアニン母核に導入した誘導体が本発明が課題を 解決する手段として極めて重要な構造上の特徴であるこ とを確認した。

【0121】これらの原因は詳細には不明であるが、こ れらβ-位置換型による構造上の特徴によってもたらさ れる色相・光堅牢性・オゾンガス耐性等の向上効果は、 前記先行技術から全く予想することができないものであ る。

【0122】本明細鸖において、オゾンガス耐性と称し 30 ているのは、オゾンガスに対する耐性を代表させて称し ているのであって、オゾンガス以外の酸化性雰囲気に対 する耐性をも含んでいる。すなわち、上記の本発明に係 る一般式(I)で示されるフタロシアニン化合物は、自 動車の排気ガスに多い窒素酸化物、火力発電所や工場の 排気に多い硫黄酸化物、これらが太陽光によって光化学 的にラジカル連鎖反応して生じたオゾンガスや酸素-窒 素や酸素ー水素ラジカルに富む光化学スモッグ、美容院 などの特殊な薬液を使用する場所から発生する過酸化水 素ラジカルなど、一般環境中に存在する酸化性ガスに対 40 する耐性が強いことが特長である。したがって、屋外広 告や、鉄道施設内の案内など画像の酸化劣化が画像寿命 を制約している場合には、本発明に係るフタロシアニン 化合物を画像形成材料として用いることによって、酸化 性雰囲気耐性、すなわち、いわゆるオゾンガス耐性を向 上させることができる。

【0123】本発明のフタロシアニン化合物の具体例 を、前記一般式 (V) を用いて下記表 1~表 9 (例示化 合物101~145) を、一般式 (IV) を用いて表10 (例示化合物146~150)を示すが、本発明に用い び(111)で表されるフクロシアニン化合物は、上記B- 50 られるフクロシアニン化合物は、下記の例示化合物に限

29

定されるものではない。 【0124】 *【表1】

*

| 化含物 No. | M | (X) × | а |
|---------|----|---|---|
| 101 | Cu | -SO ₂ NH-NN CI CO ₂ C ₂ H ₃ | 1 |
| 102 | Cu | -SO ₂ NH-C ₆ H ₁₇ (n) | 1 |
| 103 | Cu | -502NH-NNN C2H2(I) | 1 |
| 104 | Cu | -so _z nhch ₂ chc _t h ₅ (n) | 1 |
| 105 | Cu | (u)C'H"HNO"22 (u)C'H"(u) | 1 |

[0125]

【表2】

| i | 化合物 No. | М | (Χ)a Χ | а |
|---|---------|----|---|---|
| | 106 | Cu | $(i)C_3H_7HNO_2S$ $C_4H_9(i)$ $C_4H_9(i)$ $SO_2NHC_3H_7(i)$ | 1 |
| | 107 | Cu | H N CI CI C.H.5 CO2CH2CHC4Hg(n) | 1 |
| | . 108 | Cu | -SOZNH-, N SCH3 -SOZNHC8H17(n) | 1 |
| | 109 | Cu | N—\SC2H4SO2NHC4H4(i) -SO2NH-\S^N | 1 |
| | 110 | Cu | ~SO²NH~\2, SC²H°SO²NHC⁴H²(u) | 1 |

[0126]

【表3】

| 化合物 No. | М | (C)a X | a |
|---------|----|---|---|
| 111 | Cu | -so ₂ NH -N -SC ₂ H ₄ SO ₂ N(C ₂ H ₅) ₂ | 1 |
| 112 | Cu | -SO ₂ NH SO ₂ NHC _e H ₁₃ (s) | 1 |
| 113 | Cu | -50 ₂ NH- SO ₂ NHC ₈ H ₁₃ (n) | 1 |
| 114 | Cu | —so₂nн-(^s — н N— с₃н₅so₂nнс₃н₁(i) | 1 |
| 115 | Cu | _20 ² ин—и —20 ² ин—и —20 ² ин—и | 1 |

[0127]

【表4】

| [| 化合物 No. | М | (X):a X | а |
|---|---------|----|---|---|
| | 116 | Cu | -SO ₂ NH- N (CH ₂) ₄ SO ₂ NHC ₈ H ₁ 7(t) | 1 |
| | 117 | Cu | -so₂nн-⟨О⟩ so₂nнc₃н√() NHso₂-(О) | 1 |
| | 118 | Cu | —so₂nh-⟨ÇN NHCO-⟨C⟩ | 1 |
| | 119 | Cu | ─SO ₂ NH~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1 |
| | 120 | Cu | NC OH | 1 |

[0128]

| 化合物 No. | M | όθα X | В |
|---------|----|---|---|
| 121 | Cu | HO ₂ C CH ₃ SO ₂ NHC ₃ H ₇ (1) | 1 |
| 122 | Cu | (n)C ₄ H ₆ O ₂ C CH ₅ CO ₂ C ₄ H ₂ (n) -SO ₂ NH S CONH | 1 |
| 123 | Cu | -so ₂ NH-(CH ₂) ₄ so ₂ NH(CH ₂) ₃ o-(C ₅ H ₁₁ (t) | 1 |
| 124 | Cu | -SO ₂ NH-C ₂ H ₅ C ₄ H ₅ (n) | 1 |
| 125 | Cu | -SO₂NH-(I) | 1 |

[0129]

| 化合物 No. | М | X X | a |
|---------|----|--|---|
| 126 | Cu | -SO ₂ NH N OH CI CO CO ₂ C ₈ H ₁₇ (n) | 1 |
| 127 | Cu | -SO ₂ NH N OH SO ₂ C ₃ H ₇ (n) | 1 |
| 128 | Cu | -SO ₂ NH CH ₃ CH ₃ (t)C ₅ H ₁₁ -SO ₂ NH(CH ₂) ₃ O C ₅ H ₁₁ (t) | 1 |
| 129 | Сu | -SO ₂ NHC _B H ₁₁ (3) | 1 |
| 130 | Cu | -SO ₂ NH OH CI SO ₂ N(C ₂ H ₅) ₂ | 1 |

[0130]

【表7】

| 化合物 No. | M | 00a X | a |
|---------|----|---|---|
| 131 | Cu | -so ₂ NH N CI CONHC ₆ H ₁₇ (t) | 1 |
| 132 | Cu | NC SCH₂ —SO₂NH N'N —CON(C₃H-i)₂ | 1 |
| 133 | Cu | -502NH S | 1 |
| 134 | Cu | -50 ₂ NH-(S)-CONHC ₃ H ₇ (I) | 1 |
| 135 | Cu | $-SC_2H_4SO_2NHC_2H_7(i)$ $-SO_2NH N^N$ $CO_2C_4H_8(a)$ | 1 |

[0131]

| 化合物No. | 1 40 | (X)a | |
|-----------|------|--|---|
| ICE#J/Vo. | М | | a |
| 136 | Ni | CO ^T C ^T H CO ^T CT CO ^T CT | 1 |
| 137 | Ni | Br H -SO ₂ NH-N N CL CI SO ₂ NHC ₈ H ₁₇ (n) | 1 |
| 138 | N i | H C3H7(I) -SO2NH NNN C3 C3H4 SO2NHCH2CHC4H4(n) | 1 |
| 139 | Ni | NC CH ₃ -so ₂ NH N C C C C H S So ₂ NHCH2CHC4H4(n) | 1 |
| 140 | Ni | H CH ₃ -SO ₂ NHC ₄ H ₃ (n) (n)C ₄ H ₆ HNO ₂ S | 1 |

【表 9】

[0132]

| | | 00a | |
|---------|----|--|---|
| 化合物 No. | М | x | а |
| 141 | Zn | -SO ₂ NH N CI CI CO ₂ C ₂ H ₅ | 1 |
| 142 | Zn | -50 ₂ NHC ₈ H ₁₇ (n) | 1 |
| 143 | Zn | Н (С₃H ₇ (I)) —SO₂NH N N С; С; С; Н₅ SO₂NHCH₂CHC₄H₅(п) | 1 |
| 144 | Zn | NC CH ₃ -so ₂ NH-N N CI CI C ₂ H ₅ So ₂ NHCH ₂ CHC ₄ H ₆ (n) | 1 |
| 145 | Zn | H CH ₃ -SO ₂ NH N SO ₂ NHC ₄ H ₂ (n) | 1 |

[0133]

【表10】

| | | Υ Υ | -H, -H | -C1R | H . | - C 1 , - H | H | | |
|------------|----------------------|--|-----------|-----------------|--|--|----------------------|------------|--------|
| | | × '= | , X, Y | -H, -H | -C1H | H . | н-,го- | H H | |
| | | | れ独立に順る | "九独立に順7 | ۷۰۰۷ | H - H | -C1,-H | H - 'H - | -с1,-н |
| . Ť | 3 | | Y 41.Y 13 | н- 'н- | -с1,-н -с1,-н -с1,-н | H-, H- | -с1, -н | H-, H- | |
| | | | ×, | - c J | ± ! | -01 | -61 | 101 | |
| K K | |), (Y11, Y12), (Y13, Y14), (Y13, Y14), (Y1 | ۲× ، | a Social States | ************************************** | 0.40004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.00 | (PAC318FOC7458) - 44 | SOPHICALA) | |
| | | X, X | ¥ | Cu | Ö | Ü | ડે | Š | |
| | | 一一一一一一 | 化合物 No. | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | |
| | entra i des tant a c | | to . I | mu mm | | | | | |

【0134】<合成例>以下に、実施例により本発明の フタロシアニン化合物の合成法を詳しく説明するが、出 は、例えば下記合成ルートから誘導することができる。 発物質、色素中間体及び合成ルートについてはこれによ り限定されるものでない。

【0135】本発明の代表的なフタロシアニン化合物 [0136]

40 【化13】

【0137】(合成例1)化合物Aの合成 冷却管の付いた三つロフラスコに、ニトロベンゼン10 0mL加え、180℃まで1時間かけて昇温し、そこに ンモニウム4.7g、尿素58g、モリブデン酸アンモ ニウム 0. 68g、塩化銅 (II) 6. 93gを加え、同 温度で6時間撹拌した。反応液を40℃まで冷却したの ち、50℃の加温したメタノール200mしを注入し て、生成した固形物を粉砕してながら室温で1時間撹拌 した。得られた分散物をヌッチェでろ過し、400mL のメタノールで洗浄した。続いて得られた固体を塩化ナ トリウムで飽和した1000mLの1M塩酸水溶液を加 え、煮沸して未反応の銅塩を溶かし出した。冷却後沈殿

和食塩水溶液で洗浄した。得られた固体を700mLの 0. 1 M水酸化ナトリウム水溶液に溶解させた。溶液を 攪拌しながら80℃まで加温し、同温度で1時間撹拌し 4-スルホフタル酸ーナトリウム塩43.2g、塩化ア 40 た。水溶液を熱時ゴミ取りろ過した後、ろ液を撹拌しな がら塩化ナトリウム270mLを徐々に添加した塩析し た。この塩析液を撹拌しながら80℃まで加温し、同温 度で1時間撹拌した。室温まで冷却した後、析出した結 晶をろ過し、150mLの20%食塩水で洗浄した。引 き続き、80%エタノール200mLに得られた結晶を 加え、1時間還流下撹拌し、室温まで治却した後、析出 した結晶をろ過し、更に、60%エタノール水溶液20 Om L に得られた結晶を加え、1時間還流撹拌し、室温 まで冷却した後、折出した結晶をろ過し、エタノール3 した固体をヌッチェでろ過し、100mLの1M塩酸飽 50 00mLで洗浄後乾燥して、化合物A29. 25gを青

色結晶として得た。λmax: 629. 9nm;εmax =6.11×10⁴(水溶液中)。得られた化合物を分 析した(質量分析法:ESI-MS、元素分析、中和滴 定等種々の機器解析方法により測定) 結果、本明細む中 で定義したフタロシアニン銅(II)-置換位置が、β-位置 換型 (それぞれの各ベンゼン核の(2または3位)、

(6または7位)、(10または11位)、(14また: は15位) にスルホ基を1個、銅フタロシアニン一分子 中スルホ基を合計4個有する}であることが確認でき

【0138】(合成例2)化合物Bの合成

冷却管の付いた三つロフラスコに、クロロスルホン酸1 50mLを加え、30℃以下で攪拌しながら19.0g の上記化合物A(合成例1の化合物)をゆっくり分割添 加した。更に、20℃で30分間攪拌した後、25℃以 下で60gの五塩化リンをゆっくり分割添加した。反応 液を140℃まで加温し、同温度で3時間撹拌した。8 0℃まで冷却した後、30mLの塩化チオニルを15分 間かけて滴下した。引き続き、反応液を80℃まで加温 し、同温度で2時間撹拌した。10℃まで冷却した後、 反応液を1000mLの水と500gの氷との混合物に 徐々に添加して背色結晶の目的物を析出させた。懸濁液 内の温度は、氷を補足的に添加することによって0~5 ℃に保った。更に室温で1時間攪拌した後に、ヌッチェ でろ過し、1500mLの冷水で洗浄した。引き続き、 結晶を150mLの冷アセトニトリルで洗浄後、減圧下 乾燥剤入りのデシケーター内で一晩乾燥して、化合物B を15.6gを背色結晶として得た。得られた化合物を 分析した結果、本明細書中で定義したフタロシアニン銅 (11)-置換位置がβ-型のテトラスルホニルクロライドで 30 あることが確認できた。更に得られた結晶 0.01部を 2-エチルヘキシルオキシプロピルアミン/アセトンで クエンチした後、HPLCにて純度検定(検出波長25 4 n m : 0. 1%酢酸/トリエチルアミンbuffer 系: THF/H₂O=7/3) したところ、相対面積% $=90.95\% \{Cu-Pc(-SO_2NH-R)_4$ 誘 導体の総和として検定しであった。

【0139】(合成例3)具体的化合物例103の合成 1-{2,5-ジクロロー4-(2-エチルヘキシルア アミノピラゾール27. 7gを150mLのDMAcに懸 濁し、内温5度で撹拌しているところへ、6.5mLの ピリジンを適下し、引き続き上記化合物B(合成例2の 化合物) 9. 7gを徐々に加え反応させた。30分間5~ 10℃で攪拌後、55℃まで加温し、同温度で1時間撹 拌した。20℃まで冷却した後、反応液を1000mL の水にあけて、引き続き室温で30分間撹拌して、折出 した粗結晶をヌッチェでろ過し、100mLの冷水で洗 浄し、乾燥した。得られた粗結晶を、シリカゲルカラム

クロマトグラフィ (CH2Cl2/THF) を用いて副 生成物 {例えば、Cu-Pc-(SO₃X) m (SO₂NH ヘテロ環) n誘導体:m+n=4, m≠0] を除去し、 具体的化合物例103を16.8g得た。 λ max=6 71. 9 nm; $\epsilon \text{ max} = 2$. 0×10^{6} (DMF) 中)。

【0140】得られた化合物を分析した(質量分析法: ESI-MS、元素分析、中和滴定等種々の機器解析方 法により測定) 結果、本明細書中で定義したフタロシア 10 ニン銅(II)-置換位置が、β-位置換型 {それぞれの各べ ンゼン核の(2または3位)、(6または7位)、(1 Oまたは11位)、(14または15位)に- (SO₂ NH-ヘテロ環) 基を1個、銅フタロシアニン一分子中 - {SO₂NH-ヘテロ環} 基を合計 4 個有する} であ ることが確認できた。

【0141】[比較化合物の合成例]

比較合成例1

(a) 比較化合物 1 の合成

冷却管の付いた三つロフスコに、クロロスルホン酸15 OmLを加え、撹拌しながら引き続き20℃を超えない 温度を保ちながら25. Ogの銅フタロシアニンをゆっ くり分割添加した。(発熱するため冷却を同時に実施し た)次いでこの混合物を100℃まで、1時間かけて加 温し、更に135℃まで1時間かけて加温を続け、ガス の発生が終了するまで同温度で4時間撹拌した。その後 にこの反応液を75℃に冷却した後、30mLの塩化チ オニルを30分間かけて滴下した。引き続き、反応液を 80℃まで加温し、同温度で2時間撹拌した。10℃ま で冷却した。次いで、反応液を1500mLの水と50 Ogの氷との混合物にゆっくり添加して青色結晶の目的 物を析出させた。懸濁液内の温度は、氷を補足的に添加 することによって0~5℃に保った。更に室温で1時間 撹拌した後に、ヌッチェでろ過し、2500mLの冷水 で洗浄した。引き続き、結晶を100mLの冷アセトニ トリルで洗浄後、減圧下乾燥剤入りのデシケーター内で 一晩乾燥して、下記で示される比較化合物 1 を青色結晶 として35.5g得た。得られた化合物を分析した結 果、本明細鸖中で定義したフタロシアニン銅(II)の置 換位置が α 、 β ー混合型で、且つ置換数がジー、トリ ミノスルホニル)フェニル)-3-イソプロピル-5- 40 -、テトラー混合物のスルホニルクロライドであること が確認できた。得られた結晶 0. 01部を2-エチルへ キシルオキシプロピルアミン/アセトンでクエンチした 後、HPLCにて純度検定(検出波長254nm; 0. 1%酢酸/トリエチルアミンbuffer系:THF/ H₂O=7/3) したところ、相対面積%=80.52 % [Cu-Pc (-SO:NH-R) n誘導体の総和] であった。

[0142]

【化14】

【0143】(b)比較化合物2の合成

特開平10-130517号、WO 00/08101 号、WO 00/08103号等に記載の方法を用い て、比較化合物2の合成を実施した後、得られた化合物 を分析した結果、比較化合物1と比べて、①置換位置の 混合分布がわずかに異なる、②置換数(2置換体、3置 換体、4置換体)の混合分布がわずかに異なる、③スル ホニルクロライドとしての純度〔上述した、Cu-Pc (-SO₂NH-R) n 誘導体の総和として検定]の差 20 合計4個有する]であることが確認できた。 はあるものの、記載の方法(比較化合物1の合成法)で 合成した比較化合物1及び比較化合物2はいずれも、本 明細書中で定義したフタロシアニン銅(II)-置換位置 $i \alpha, \beta - 混合型で、且つ、置換数がジー、トリー、テ$ トラー混合物のスルホニルクロライドであることが確認 できた。

【0144】 (c) 比較化合物3の合成 特開平10-204053号公報等に記載の方法を用い て合成した、下記化合物 (G) を出発原料として、該公 報に詳細に説明された反応条件で、下記で示されるαー 位置換型フタロシアニン銅(II)誘導体を合成した。得 られた化合物を分析した結果、本明細書中で定義したフ タロシアニン銅 (II) -置換位置が、α-位置換型〔そ れぞれの各ベンゼン核の(1または4位)、(5または 8位)、(9または12位)、(13または16位)に スルホ基を1個、銅フタロシアニン一分子中スルホ基を

[0145] 【化15】

[0146] 【化16】

40

【0147】(d)比較化合物4の合成

上記比較化合物2を出発原料として、合成例3と同様の 操作を実施して、下記で示される比較化合物4 (具体的 化合物例101誘導体との比較化合物)を得た。

[0148]

【化17】

【0149】本発明の化合物の色素としての用途は、画 像、特にカラー画像を形成するための材料が挙げられ、 具体的には、以下に詳述するインクジェット方式記録材 料を始めとして、感熱転写型画像記録材料、感圧記録材 料、電子写真方式を用いる記録材料、転写式ハロゲン化 銀感光材料、印刷インク、記録ペン等であり、好ましく はインクジェット方式記録材料、感熱転写型画像記録材 料、電子写真方式を用いる記録材料であり、更に好まし くはインクジェット方式記録材料である。また、米国特 許4808501号、特開平6-35182号などに記 10 載されているLCDやCCDなどの固体撮像素子で用い られているカラーフィルター各種繊維の染色のための染 色液にも適用できる。本発明の化合物は、その用途に適 した溶解性、熱移動性などの物性を、置換基により調整 して使用することができる。また、本発明の化合物は、 用いられる系に応じて均一な溶解状態、乳化分散のよう な分散された溶解状態、固体分散状態で使用することが

【0150】 [インクジェット用インク] インクジェッ ト用インクは、親油性媒体や水性媒体中に前記フタロシ 20 アニン化合物を溶解及び/又は分散させることによって 作製することができる。必要に応じてその他の添加剤 を、本発明の効果の発現を阻害しない範囲内において含 有させることができる。その他の添加剤としては、例え ば、乾燥防止剤 (湿潤剤) 、褪色防止剤、乳化安定剤、 浸透促進剤、紫外線吸収剤、防腐剤、防黴剤、pH調整 剤、表面張力調整剤、消泡剤、粘度調整剤、分散剤、分 散安定剤、防錆剤、キレート剤等の公知の添加剤が挙げ られる。これらの各種添加剤は、水溶性インクの場合に はインク液に直接添加する。油溶性染料を分散物の形で 30 用いる場合には、染料分散物の調製後分散物に添加する のが一般的であるが、調製時に油相または水相に添加し てもよい。

【0151】乾燥防止剤はインクジェット記録方式に用 いるノズルのインク噴射口において該インクジェット用 インクが乾燥することによる目詰まりを防止する目的で 好適に使用される。

【0152】乾燥防止剤としては、水より蒸気圧の低い 有機溶剤が好ましい。具体的な例としてはエチレングリ コール、プロピレングリコール、ジエチレングリコー ル、ポリエチレングリコール、チオジグリコール、ジチ オジグリコール、2ーメチルー1、3ープロパンジオー ル、1、2、6-ヘキサントリオール、アセチレングリ コール誘導体、グリセリン、トリメチロールプロパン等 に代表される多価アルコール類、エチレングリコールモ ノメチル (又はエチル) エーテル、ジエチレングリコー ルモノメチル (又はエチル) エーテル、トリエチレング リコールモノエチル (又はブチル) エーテル等の多価ア ルコールの低級アルキルエーテル類、2ーピロリドン、

イミダゾリジノン、Nーエチルモルホリン等の複素環 類、スルホラン、ジメチルスルホキシド、3-スルホレ ン等の含硫黄化合物、ジアセトンアルコール、ジエタノ ールアミン等の多官能化合物、尿素誘導体が挙げられ る。これらのうちグリセリン、ジエチレングリコール等 の多価アルコールがより好ましい。また上記の乾燥防止 剤は単独で用いてもよいし2種以上併用してもよい。こ れらの乾燥防止剤はインク中に10~50質量%含有す ることが好ましい。

【0153】浸透促進剤は、インクジェット用インクを 紙により良く浸透させる目的で好適に使用される。前記 浸透促進剤としてはエタノール、イソプロパノール、ブ タノール、ジ(トリ)エチレングリコールモノブチルエ ーテル、1、2-ヘキサンジオール等のアルコール類や ラウリル硫酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウムやノニ オン性界面活性剤等を用いることができる。これらはイ ンク中に5~30質量%含有すれば通常充分な効果があ り、印字の滲み、紙抜け(プリントスルー)を起こさな い添加量の範囲で使用するのが好ましい。

【0154】紫外線吸収剤は、画像の保存性を向上させ る目的で使用される。紫外線吸収剤としては特開昭58 -185677号公報、同61-190537号公報、 特開平2-782号公報、同5-197075号公報、 同9-34057号公報等に記載されたベンゾトリアゾ ール系化合物、特開昭46-2784号公報、特開平5 -194483号公報、米国特許第3214463号等 に記載されたベンゾフェノン系化合物、特公昭48-3 0492号公報、同56-21141号公報、特開平1 0-88106号公報等に記載された桂皮酸系化合物、 特開平4-298503号公報、同8-53427号公 報、同8-239368号公報、同10-182621 号公報、特表平8-501291号公報等に記載された トリアジン系化合物、リサーチディスクロージャーN 0.24239号に記載された化合物やスチルベン系、 ベンズオキサゾール系化合物に代表される紫外線を吸収 して蛍光を発する化合物、いわゆる蛍光増白剤も用いる ことができる。

【0155】褪色防止剤は、画像の保存性を向上させる 目的で使用される。前記褪色防止剤としては、各種の有 機系及び金属錯体系の褪色防止剤を使用することができ る。有機の褪色防止剤としてはハイドロキノン類、アル コキシフェノール類、ジアルコキシフェノール類、フェ ノール類、アニリン類、アミン類、インダン類、クロマ ン類、アルコキシアニリン類、ヘテロ環類などがあり、 金属錯体としてはニッケル錯体、亜鉛錯体などがある。 より具体的にはリサーチディスクロージャーNo. 17 6 4 3 の第VIIの L ないし J 項、同 N o . 1 5 1 6 2 、 同No. 18716の650頁左欄、同No. 3654 4の527頁、同No. 307105の872頁、同N N-メチルー2-ピロリドン、1、3-ジメチルー2- 50 o. 15162に引用された特許に記載された化合物や

特開昭62-215272号公報の127頁~137頁 に記載された代表的化合物の一般式及び化合物例に含ま れる化合物を使用することができる。

【0156】防黴剤としてはデヒドロ酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、ナトリウムピリジンチオンー1ーオキシド、pーヒドロキシ安息香酸エチルエステル、1,2ーベンズイソチアゾリンー3ーオンおよびその塩等が挙げられる。これらはインク中に0.02~1.00質量%使用するのが好ましい。

【0158】表面張力調整剤としてはノニオン、カチオ ンあるいはアニオン界面活性剤が挙げられる。なお、本 発明のインクジェット用インクの表面張力は25~70 mPa・sが好ましい。さらに25~60mN/mが好 ましい。また本発明のインクジェット用インクの粘度は 20 30mPa·s以下が好ましい。 更に20mPa·s以 下に調整することがより好ましい。界面活性剤の例とし ては、脂肪酸塩、アルキル硫酸エステル塩、アルキルベ ンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸 塩、ジアルキルスルホコハク酸塩、アルキルリン酸エス テル塩、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、ポリ オキシエチレンアルキル硫酸エステル塩等のアニオン系 界面活性剤や、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、 ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル、ポリオキ シエチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポ リオキシエチレンアルキルアミン、グリセリン脂肪酸エ ステル、オキシエチレンオキシプロピレンブロックコポ リマー等のノニオン系界面活性剤が好ましい。また、ア セチレン系ポリオキシエチレンオキシド界面活性剤であ SSURFYNOLS (AirProducts&Ch emicals社)も好ましく用いられる。また、N. N-ジメチル-N-アルキルアミンオキシドのようなア ミンオキシド型の両性界面活性剤等も好ましい。更に、 特開昭59-157、636号の第(37)~(38)頁、リサ 40 ーチ・ディスクロージャーNo. 308119(198 9年)記載の界面活性剤として挙げたものも使うことが できる。

【0159】消泡剤としては、フッ素系、シリコーン系 化合物やEDTAに代表されるキレート剤等も必要に応 じて使用することができる。

【0160】本発明のフタロシアニン化合物を水性媒体 リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジアに分散させる場合は、特開平11-286637号公 セテート、エチレングリコールモノメチルエーテルアセ報、特願平2000-78491号明細書、同2000 テート、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、-80259号明細書、同2000-62370号明細 50 トリエチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン

むのように色素と油溶性ポリマーとを含有する若色微粒 子を水性媒体に分散したり、特願平2000-7845 4号、同2000-78491号、同2000-203 856号、同2000-203857号の各明細書のよ うに高沸点有機溶媒に溶解した本発明の色素を水性媒体 中に分散することが好ましい。本発明の化合物を水性媒 体に分散させる場合の具体的な方法、使用する油溶性ポ リマー、高沸点有機溶剤、添加剤及びそれらの使用量 は、前記特許公報に記載されたものを好ましく使用する 10 ことができる。あるいは、前記アゾ色素を固体のまま微 粒子状態に分散してもよい。分散時には、分散剤や界面 活性剤を使用することができる。分散装置としては、筋 単なスターラーやインペラー攪拌方式、インライン攪拌 方式、ミル方式(例えば、コロイドミル、ボールミル、 サンドミル、アトライター、ロールミル、アジテーター ミル等)、超音波方式、高圧乳化分散方式(高圧ホモジ ナイザー:具体的な市販装置としてはゴーリンホモジナ イザー、マイクロフルイダイザー、DeBEE2000 等)を使用することができる。上記のインクジェット用 インクの調製方法については、先述の特許公報以外にも 特開平5-148436号公報、同5-295312号 公報、同7-97541号公報、同7-82515号公 報、同7-118584号公報、特開平11-2866 37号公報、特願2000-87539号明細書等に詳 細が記載されていて、本発明のインクジェット用インク の調製にも利用できる。

【0161】水性媒体は、水を主成分とし、所望によ り、水混和性有機溶剤を添加した混合物を用いることが できる。水混和性有機溶剤の例には、アルコール(例え 30 ば、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロ パノール、ブタノール、イソブタノール、secーブタ ノール、t-ブタノール、ペンタノール、ヘキサノー ル、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール)、多価 アルコール類(例えば、エチレングリコール、ジエチレ ングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレン グリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリ コール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリコー ル、ヘキサンジオール、ペンタンジオール、グリセリ ン、ヘキサントリオール、チオジグリコール)、グリコ ール誘導体(例えば、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチ レングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングルコ ールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノブ チルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロ ピレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレング リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジア セテート、エチレングリコールモノメチルエーテルアセ テート、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、

グリコールモノフェニルエーテル)、アミン (例えば、 エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノー ルアミン、N-メチルジエタノールアミン、N-エチル ジエタノールアミン、モルホリン、N-エチルモルホリ ン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエ チレンテトラミン、ポリエチレンイミン、テトラメチル プロピレンジアミン) 及びその他の極性溶媒 (例えば、 ホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N ージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、スル ホラン、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリド ン、N-ビニル-2-ピロリドン、2-オキサゾリド ン、1、3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、アセト ニトリル、アセトン)が含まれる。なお、これら水混和 性有機溶剤は、二種類以上を併用してもよい。

【0162】本発明のインクジェット用インク100質 **量部中には、前記フタロシアニン化合物を0.2質量部** 以上10質量部以下含有するのが好ましい。また、本発 明のインクジェット用インクには、前記フタロシアニン 化合物とともに、他の着色剤を併用してもよい。 2 種類 以上の着色剤を併用する場合は、本発明化合物を含む着 20 色剤の含有量の合計が前記範囲となっているのが好まし

【0163】本発明のインクジェット用インクは、単色 の画像形成のみならず、フルカラーの画像形成に用いる ことができる。フルカラー画像を形成するために、マゼ ンタ色調インク、シアン色調インク、及びイエロー色調 インクを用いることができ、また、色調を整えるため に、更にブラック色調インクを用いてもよい。

【0164】本発明のフタロシアニン化合物と共に、適 用できるイエロー染料としては、任意のものを使用する 30 クジェット記録方法は、上記インクジェット用インクに ことが出来る。例えばカップリング成分(以降カプラー 成分と呼ぶ)としてフェノール類、ナフトール類、アニ リン類、ピラゾロンやピリドン等のようなヘテロ環類: 開鎖型活性メチレン化合物類、などを有するアリールも しくはヘテリルアソ染料:例えばカプラー成分として開 鎖型活性メチレン化合物類などを有するアゾメチン染 料:例えばベンジリデン染料やモノメチンオキソノール 染料等のようなメチン染料:例えばナフトキノン染料、 アントラキノン染料等のようなキノン系染料などがあ る。さらに、これ以外の染料種として、キノフタロン染 40 料、ニトロ・ニトロソ染料、アクリジン染料、アクリジ ノン染料等を挙げることができる。

【0165】本発明のフタロシアニン化合物と共に、適 用できるマゼンタ染料としては、任意のものを使用する ことが出来る。例えばカプラー成分としてフェノール 類、ナフトール類、アニリン類などを有するアリールも しくはヘテリルアゾ染料:例えばカプラー成分としてピ ラゾロン類、ピラゾロトリアゾール類などを有するアゾ メチン染料:例えばアリーリデン染料、スチリル染料、

どのようなメチン染料;ジフェニルメタン染料、トリフ エニルメタン染料、キサンテン染料などのようなカルボ ニウム染料、例えばナフトキノン、アントラキノン、ア ントラピリドンなどのようなキノン染料、例えばジオキ サジン染料等のような縮合多環染料等を挙げることがで きる。

【0166】本発明のフタロシアニン化合物と共に、適 用してもよいシアン染料としては、任意のものを使用す る事が出来る。例えばカプラー成分としてフェノール 10 類、ナフトール類、アニリン類などを有するアリールも しくはヘテリルアン染料:例えばカプラー成分としてフ ェノール類、ナフトール類、ピロロトリアゾールのよう なヘテロ環類などを有するアゾメチン染料;シアニン染 料、オキソノール染料、メロシアニン染料などのような ポリメチン染料;ジフェニルメタン染料、トリフェニル メタン染料、キサンテン染料などのようなカルボニウム 染料:フタロシアニン染料:アントラキノン染料: イ ンジゴ・チオインジゴ染料などを挙げることができる。 【0167】上記の各染料は、クロモフォアの一部が解 離して初めてイエロー、マゼンタ、シアンの各色を呈す るものであってもよく、その場合のカウンターカチオン はアルカリ金属や、アンモニウムのような無機のカチオ ンであってもよいし、ピリジニウム、4級アンモニウム 塩のような有機のカチオンであってもよく、さらにはそ れらを部分構造に有するポリマーカチオンであってもよ い。適用できる黒色材としては、ジスアゾ、トリスア ソ、テトラアゾ染料のほか、カーボンブラックの分散体 を挙げることができる。

【0168】 [インクジェット記録方法] 本発明のイン エネルギーを供与して、公知の受像材料、即ち普通紙、 樹脂コート紙、例えば特開平8-169172号公報、 同8-27693号公報、同2-276670号公報、 同7-276789号公報、同9-323475号公 報、特開昭62-238783号公報、特開平10-1 53989号公報、同10-217473号公報、同1 0-235995号公報、同10-337947号公 報、同10-217597号公報、同10-33794 7号公報等に記載されているインクジェット専用紙、フ ィルム、電子写真共用紙、布帛、ガラス、金属、陶磁器 等に画像を形成する。

【0169】画像を形成する際に、光沢性や耐水性を与 えたり耐候性を改善する目的からポリマー微粒子分散物 (ポリマーラテックスともいう) を併用してもよい。ポ リマーラテックスを受像材料に付与する時期について は、着色剤を付与する前であっても、後であっても、ま た同時であってもよく、したがって添加する場所も受像 紙中であっても、インク中であってもよく、あるいはポ リマーラテックス単独の分散液状物として使用してもよ メロシアニン染料、シアニン染料、オキソノール染料な 50 い、 具体的には、特願2000-299465号や、

同2000-363090号、同2000-31523 1号、同2000-354380号、同2000-34 3944号、同2000-268952号等の各明細書 に記載された方法を好ましく用いることが出きる。

【0170】以下に、本発明のインクを用いてインクジ ェットプリントをするのに用いられる記録紙及び記録フ ィルムについて説明する。記録紙における支持体は、L BKP、NBKP等の化学パルプ、GP、PGW、RM P、TMP、CTMP、CMP、CGP等の機械パル プ、DIP等の古紙パルプ等からなり、必要に応じて従 10 来公知の顔料、バインダー、サイズ剤、定着剤、カチオ ン剤、紙力増強剤等の添加剤を混合し、長網抄紙機、円 網抄紙機等の各種装置で製造されたもの等が使用可能で ある。これらの紙支持体の他に合成紙、プラスチックフ ィルムシートのいずれも用いることができ、支持体の厚 みは10~250μm、坪量は10~250g/m²が 望ましい。支持体には、そのままインク受容層及びバッ クコート層を設けてもよいし、デンプン、ポリビニルア ルコール等でサイズプレスやアンカーコート層を設けた 後、インク受容層及びバックコート層を設けてもよい。 更に支持体には、マシンカレンダー、TGカレンダー、 ソフトカレンダー等のカレンダー装置により平坦化処理 を行ってもよい。本発明では支持体としては、両面をポ リオレフィン(例えば、ポリエチレン、ポリスチレン、 ポリエチレンテレフタレート、ポリブテン及びそれらの コポリマー) でラミネートした紙及びプラスチックフィ ルムがより好ましく用いられる。ポリオレフィン中に、 白色顔料(例えば、酸化チタン、酸化亜鉛)又は色味付 け染料(例えば、コバルトブルー、群骨、酸化ネオジウ ム)を添加することが好ましい。

【0171】支持体上に設けられるインク受容層には、 顔料や水性バインダーが含有される。顔料としては、白 色顔料が好ましく、白色顔料としては、炭酸カルシウ ム、カオリン、タルク、クレー、珪藻土、合成非晶質シ リカ、珪酸アルミニウム、珪酸マグネシウム、珪酸カル シウム、水酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、ゼ オライト、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、二酸化チタ ン、硫化亜鉛、炭酸亜鉛等の白色無機顔料、スチレン系 ピグメント、アクリル系ピグメント、尿素樹脂、メラミ ン樹脂等の有機顔料等が挙げられる。インク受容層に含 40 有される白色顔料としては、多孔性無機顔料が好まし く、特に細孔面積が大きい合成非晶質シリカ等が好適で ある。合成非晶質シリカは、乾式製造法によって得られ る無水珪酸及び湿式製造法によって得られる含水珪酸の いずれも使用可能であるが、特に含水珪酸を使用するこ とが望ましい。

【0172】インク受容層に含有される水性バインダー としては、ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリ ビニルアルコール、デンプン、カチオン化デンプン、カ ゼイン、ゼラチン、カルボキシメチルセルロース、ヒド 50 62-183157号の各公報に記載がある。界面活性

ロキシエチルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリ アルキレンオキサイド、ポリアルキレンオキサイド誘導 体等の水溶性高分子、スチレンブタジエンラテックス、 アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等が挙げられ る。これらの水性バインダーは単独又は2種以上併用し て用いることができる。本発明においては、これらの中 でも特にポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビ ニルアルコールが顔料に対する付着性、インク受容層の 耐剥離性の点で好適である。インク受容層は、顔料及び 水性結着剤の他に媒染剤、耐水化剤、耐光性向上剤、界 面活性剤、その他の添加剤を含有することができる。

【0173】インク受容層中に添加する媒染剤は、不動 化されていることが好ましい。そのためには、ポリマー 媒染剤が好ましく用いられる。ポリマー媒染剤について は、特開昭48-28325号、同54-74430 号、同54-124726号、同55-22766号、 同55-142339号、同60-23850号、同6 0-23851号、同60-23852号、同60-2 3853号、同60-57836号、同60-6064 20 3号、同60-118834号、同60-122940 号、同60-122941号、同60-122942 号、同60-235134号、特開平1-161236 号の各公報、米国特許2484430号、同25485 64号、同3148061号、同3309690号、同 4115124号、同4124386号、同41938 00号、同4273853号、同4282305号、同 4450224号の各明細盤に記載がある。特開平1-161236号公報の212~215頁に記載のポリマ 一媒染剤を含有する受像材料が特に好ましい。同公報記 30 載のポリマー媒染剤を用いると、優れた画質の画像が得 られ、かつ画像の耐光性が改善される。

【0174】耐水化剤は、画像の耐水化に有効であり、 これらの耐水化剤としては、特にカチオン樹脂が望まし い。このようなカチオン樹脂としては、ポリアミドポリ アミンエピクロルヒドリン、ポリエチレンイミン、ポリ アミンスルホン、ジメチルジアリルアンモニウムクロラ イド重合物、カチオンポリアクリルアミド、コロイダル シリカ等が挙げられ、これらのカチオン樹脂の中で特に ポリアミドポリアミンエピクロルヒドリンが好適であ る。これらのカチオン樹脂の含有量は、インク受容層の 全固形分に対して1~15質量%が好ましく、特に3~ 10質量%であることが好ましい。

【0175】耐光性向上剤としては、硫酸亜鉛、酸化亜 鉛、ヒンダードアミン系酸化防止剤、ベンソフェノン系 やベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤等が挙げられ る。これらの中で特に硫酸亜鉛が好適である。

【0176】界面活性剤は、塗布助剤、剥離性改良剤、 スペリ性改良剤あるいは帯電防止剤として機能する。界 面活性剤については、特開昭62-173463号、同 剤の代わりに有機フルオロ化合物を用いてもよい。有機 フルオロ化合物は、疎水性であることが好ましい。有機 フルオロ化合物の例には、フッ索系界面活性剤、オイル 状フッ素系化合物 (例えば、フッ素油) 及び固体状フッ 素化合物樹脂(例えば、四フッ化エチレン樹脂)が含ま れる。有機フルオロ化合物については、特公昭57-9 053号 (第8~17欄)、特開昭61-20994 号、同62-135826号の各公報に記載がある。そ の他のインク受容層に添加される添加剤としては、顔料 分散剤、増粘剤、消泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐剤、 pH調整剤、マット剤、硬膜剤等が挙げられる。なお、 インク受容層は1層でも2層でもよい。

【0177】記録紙及び記録フィルムには、バックコー ト層を設けることもでき、この層に添加可能な成分とし ては、白色顔料、水性バインダー、その他の成分が挙げ られる。バックコート層に含有される白色顔料として は、例えば、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウ ム、カオリン、タルク、硫酸カルシウム、硫酸バリウ ム、二酸化チタン、酸化亜鉛、硫化亜鉛、炭酸亜鉛、サ ルシウム、珪酸マグネシウム、合成非晶質シリカ、コロ イダルシリカ、コロイダルアルミナ、擬ベーマイト、水 酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、ゼオライト、 加水ハロイサイト、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシ ウム等の白色無機顔料、スチレン系プラスチックピグメ ント、アクリル系プラスチックピグメント、ポリエチレ ン、マイクロカプセル、尿素樹脂、メラミン樹脂等の有 機顔料等が挙げられる。

【0178】バックコート層に含有される水性バインダ ン/アクリル酸塩共重合体、ポリビニルアルコール、シ ラノール変性ポリビニルアルコール、デンプン、カチオ ン化デンプン、カゼイン、ゼラチン、カルボキシメチル セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリビニル ピロリドン等の水溶性高分子、スチレンプタジエンラテ ックス、アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等が 挙げられる。バックコート層に含有されるその他の成分 としては、消泡剤、抑泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐 剤、耐水化剤等が挙げられる。

構成層 (バックコート層を含む) には、ポリマーラテッ クスを添加してもよい。ポリマーラテックスは、寸度安 定化、カール防止、接着防止、膜のひび割れ防止のよう な膜物性改良の目的で使用される。ポリマーラテックス については、特開昭62-245258号、同62-1 316648号、同62-110066号の各公報に記 載がある。ガラス転移温度が低い(40℃以下の)ポリ マーラテックスを媒染剤を含む層に添加すると、層のひ び割れやカールを防止することができる。また、ガラス 転移温度が高いポリマーラテックスをバックコート層に 50 【0186】[感熱転写材料]感熱記録材料は、支持体上

添加しても、カールを防止することができる。

【0180】本発明のインクはインクジェットの記録方 式に制限はなく、公知の方式、例えば静電誘引力を利用 してインクを吐出させる電荷制御方式、ピエゾ素子の振 動圧力を利用するドロップオンデマンド方式(圧力パル ス方式)、電気信号を音響ビームに変えインクに照射し て、放射圧を利用してインクを吐出させる音響インクジ エット方式、及びインクを加熱して気泡を形成し、生じ た圧力を利用するサーマルインクジェット方式等に用い 10 られる。インクジェット記録方式には、フォトインクと 称する濃度の低いインクを小さい体積で多数射出する方 式、実質的に同じ色相で濃度の異なる複数のインクを用 いて画質を改良する方式や無色透明のインクを用いる方 式が含まれる。

【0181】[カラートナー]本発明のフタロシアニン化 合物を導入するカラートナー用バインダー樹脂としては 一般に使用される全てのバインダーが使用出来る。例え ば、スチレン系樹脂・アクリル系樹脂・スチレン/アク リル系樹脂・ポリエステル樹脂等が挙げられる。トナー チンホワイト、珪酸アルミニウム、ケイソウ土、珪酸カ 20 に対して流動性向上、帯電制御等を目的として無機微粉 末、有機微粒子を外部添加しても良い。表面をアルキル 基含有のカップリング剤等で処理したシリカ微粒子、チ タニア微粒子が好ましく用いられる。なお、これらは数 平均一次粒子径が10~500mmのものが好ましく、 さらにはトナー中に0.1~20質量%添加するのが好 ましい。

【0182】離型剤としては、従来使用されている離型 剤は全て使用することができる。具体的には、低分子量 ポリプロピレン・低分子量ポリエチレン・エチレンープ ーとしては、スチレン/マレイン酸塩共重合体、スチレ 30 ロピレン共重合体等のオレフィン類、マイクロクリスタ リンワックス・カルナウバワックス・サゾールワックス ・パラフィンワックス等があげられる。これらの添加量 はトナー中に1~5質量%添加することが好ましい。

> 【0183】荷電制御剤としては、必要に応じて添加し ても良いが、発色性の点から無色のものが好ましい。例 えば4級アンモニウム塩構造のもの、カリックスアレン 構造を有するものなどがあげられる。

【0184】キャリアとしては、鉄・フェライト等の磁 性材料粒子のみで構成される非被覆キャリア、磁性材料 【0179】インクジェット記録紙及び記録フィルムの 40 粒子表面を樹脂等によって被覆した樹脂被覆キャリアの いずれを使用してもよい。このキャリアの平均粒径は体 積平均粒径で30~150μmが好ましい。

> 【0185】本発明のトナーが適用される画像形成方法 としては、特に限定されるものではないが、例えば感光 体上に繰り返しカラー画像を形成した後に転写を行い画 像を形成する方法や、感光体に形成された画像を逐次中 間転写体等へ転写し、カラー画像を中間転写体等に形成 した後に紙等の画像形成部材へ転写しカラー画像を形成 する方法等があげられる。

に本発明のフタロシアニン化合物をバインダーとともに **逾設したインクシート、及び画像記録信号に従ってサー** マルヘッドから加えられた熱エネルギーに対応して移行 してきた色素を固定する受像シートから構成される。イ ンクシートは、本発明の化合物をバインダーと共に溶剤 中に溶解することによって、或いは溶媒中に微粒子状に 分散させることによってインク液を調製し、該インクを 支持体上に塗布して適宜に乾燥することにより形成する ことができる。用いる事のできる好ましいバインダー樹 脂、インク溶媒、支持体、更には受像シートについて は、特開平7-137466号に記載されたものを好ま しく用いることができる。

【0187】 該感熱記録材料をフルカラー画像記録が可 能な感熱記録材料に適用するには、シアン画像を形成す ることができる熱拡散性シアン色素を含有するシアンイ ンクシート、マゼンタ画像を形成することができる熱拡 散性マゼンタ色素を含有するマゼンタインクシート、イ エロー画像を形成することができる熱拡散性イエロー色 素を含有するイエローインクシートを支持体上に順次塗 設して形成する事が好ましい。また、必要に応じて他に 20 黒色画像形成物質を含むインクシートがさらに形成され ていても良い。

【0188】[カラーフィルター]カラーフィルターの形 成方法としては、初めにフォトレジストによりパターン を形成し、次いで染色する方法、或いは特開平4-1635 52号、特開平4-128703号、特開平4-175753号公報で 開示されているように色素を添加したフォトレジストに よりパターンを形成する方法がある。本発明のフタロシ アニン化合物をカラーフィルターに導入する場合に用い られる方法としては、これらのいずれの方法を用いても 30 良いが、好ましい方法としては、特開平4-175753号や 特開平6-35182号に記載されたところの、熱硬化性樹 脂、キノンジアジド化合物、架橋剤、染料及び/又は顔 料並びに溶剤を含有してなるポジ型レジスト組成物、並 びに、それを基体上に塗布後、マスクを通して露光し、 該露光部を現像してポジ型レジストパターンを形成さ せ、上記ポジ型レジストパターンを全面露光し、次いで 露光後のポジ型レジストパターンを硬化させることから なるカラーフィルターの形成方法を挙げる事ができる。 又、常法に従いブラックマトリックスを形成させ、RG 40 上併用する場合は等モルずつ使用した。 B原色系あるいはY, M. C補色系カラーフィルターを得る ことができる。

【0189】この際使用する熱硬化性樹脂、キノンジア ジド化合物、架橋剤、及び溶剤とそれらの使用量につい ては、前記特許に記載されているものを好ましく使用す ることができる。

[0190]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づき具体的に説明 するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるもの ではない。

〔実施例1〕

(試料Aの作製) フタロシアニン化合物 (具体的化合物 例101;油溶性染料) 5.3g、ジオクチルスルホコ ハク酸ナトリウム 7. 04 gを、下記髙沸点有機溶媒 (s-2) 4. 22g、下記高沸点有機溶媒 (s-1 1) 5.63g及び酢酸エチル50ml中に70℃にて 溶解させた。この溶液中に500mlの脱イオン水をマ グネチックスターラーで撹拌しながら添加し、水中油滴 型の粗粒分散物を作製した。次にこの粗粒分散物を、マ 10 イクロフルイダイザー(MICROFLUIDEX I NC) にて600barの圧力で5回通過させることで 微粒子化を行った。更にでき上がった乳化物をロータリ ーエバポレーターにて酢酸エチルの臭気が無くなるまで 脱溶媒を行った。こうして得られた疎水性染料の微細乳 化物に、ジエチレングリコール140g、グリセリン5 Og, SURFYNOL465 (AirProduct s&Chemicals社) 7g、脱イオン水900m 1を添加してインクを作製した。

[0191]

【化18】

【0192】 (試料B~Gの作製) 試料101のフタロ シアニン化合物(具体的化合物例101;油溶性染料) を下記表11のフタロシアニン化合物(油溶性染料)に 変更した以外は、試料101と同様に試料B~Gを作製 した。この際に、比較用のインク液として、前記した比 較化合物3及び4を用いてインク液101,102を作 成した。

【0193】染料を変更する場合は、添加量がインク液 Aに対して等モルとなるように使用した。染料を2種以

【0194】 (画像記録及び評価) 以上の各実施例 (イ ンク液A~G) 及び比較例 (インク液101~102) のインクジェット用インクについて、下記評価を行っ た。その結果を表-11に示した。なお、表-11にお いて、「色調」、「紙依存性」、「耐水性」及び「耐光 性」は、各インクジェット用インクを、インクジェット プリンター(EPSON(株)社製:PM-700C) でフォト光沢紙(EPSON社製PM写真紙(光沢)(K A420PSK、EPSON) に画像を記録した後で評 50 価したものである。

【0195】 <色調>前記フォト光沢紙に形成した画像 の390~730 n m領域のインターバル10 n mによ る反射スペクトルを測定し、これをCIE L*a*b *色空間系に基づいて、a*、b*を算出した。JNC のJAPAN Color の標準シアンのカラーサン プルと比較してシアンとして好ましい色調を下記のよう に定義した。

【0196】好ましいa*:-35.9以上0以下、 好ましいb*:-50.4以上0以下

○:a*、b*ともに好ましい領域

△: a *、b *の一方のみ好ましい領域

×: a *、b *のいずれも好ましい領域外

【0197】<紙依存性>前記フォト光沢紙に形成した 画像と、別途にPPC用普通紙に形成した画像との色調 を比較し、両画像間の差が小さい場合をA(良好)、両 画像間の差が大きい場合をB(不良)として、二段階で 評価した。

【0198】<耐水性>前記画像を形成したフォト光沢 紙を、1時間室温乾燥した後、10秒間脱イオン水に浸 無いものをA、滲みが僅かに生じたものをB、滲みが多 いものをCとして、三段階で評価した。

【0199】<耐光性>前記画像を形成したフォト光沢 紙に、ウェザーメーター(米国アトラス社製のアトラス ウエザーオーメーターC. [65]を用いて、キセノン 光(850001x)を7日間照射し、キセノン照射前 後の画像濃度を反射濃度計 (X-Rite 3 1 0 T R) を用 いて測定し、色素残存率として評価した。なお、前記反 射濃度は、1、1.5及び2.0の3点で測定した。何 れの濃度でも色素残存率が70%以上の場合をA、1又 は2点が70%未満をB、全ての濃度で70%未満の場 合をCとして、三段階で評価した。

【0200】 <暗熱保存性>前記画像を形成したフォト 光沢紙を、80℃で15%RHの条件下で7日間試料を 保存し、保存前後の画像濃度を反射濃度計 (X-Rite 3 10TR)を用いて測定し、色素残存率として評価し た。色素残存率について反射濃度が1,1.5及び2の 10 3点にて評価し、いずれの濃度でも色素残存率が90% 以上の場合をA、2点が90%未満の場合をB、全ての 濃度で90%未満の場合をCとした。

【0201】<オゾンガス耐性>シーメンス型オゾナイ ザーの二重ガラス管内に乾燥空気を通しながら、5kV 交流電圧を印加し、これを用いてオゾンガス濃度が 0. 5±0.1ppm、室温、暗所に設定されたボックス内 に、前記画像を形成したフォト光沢紙を7日間放置し、 オゾンガス下放置前後の画像濃度を反射濃度計 (X-Rit e310TR) を用いて測定し、色素残存率として評価 漬し、室温にて自然乾燥させ、滲みを観察した。滲みが 20 した。なお、前記反射濃度は、1、1、5及び2、0の 3点で測定した。ボックス内のオゾンガス濃度は、AP PLICS製オゾンガスモニター(モデル:OZG-E M-01) を用いて設定した。何れの濃度でも色素残存 率が70%以上の場合をA、1又は2点が70%未満を B、全ての濃度で70%未満の場合をCとして、三段階 で評価した。

[0202]

【表11】

(表一11)

| 试料番号 | 化合物器 | 合物番 フタロシアニン | | 細紋存 | őt k | 前先 | BERNANT. | オゾン耐 |
|---------|-------|-------------|-------|----------|-------------|----|----------|------|
| marin.2 | | | (.334 | | 1 | | | 1 |
| ł | 号 | 構造 | | 性 | 性 | 性 | 性 | 性 |
| | | 医换位置 (α ο | | | | ŀ | | |
| | | rβ) | 1 | | • | | l | |
| | | 置数基数 (n) | | | | | | |
| インク | 101 | 另一位 (r=4) | 0 | A | A | Α | Α | A |
| 被Α | | | | | | | 1 | |
| インク | 102 | 8-位 (=1) | 0 | Α | A | A | Α | A |
| 液B | | | | <u> </u> | | | | |
| インク | 103 | β-(i) (r=4) | 0 | A | A | Α | Α | Α |
| 被C | | | | | | | | |
| インク | 104 | β−(v. (r=4) | 0 | Α | A | Α | Α | Α |
| 液D | | | | | | | | |
| インク | 109 | 月-位 (年4) | 0 | Α | Α | Α | A | A |
| 液E | | | | | | | | |
| インク | 110 | β−位 (r=4) | 0 | A | Α | Α | A | Α |
| 被F | | | | | | | <u> </u> | |
| インク | 1 1 1 | β−位 (n=4) | 0 | Α | Α | Α | Α | Α |
| 液G | | | | | | | | |
| インク | 比較化合 | α, β-混合 伤 | Δ | В | В | В | Α | С |
| 液101 | 物 4 | =4, 3, 2) | | | | | | |
| インク | 比較化合 | α-位 (r=4) | Δ | В | В | В | Α | С |
| 液102 | 物 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【0203】表-11から明らかなように、本発明のイ ンクジェット用インクは色調に優れ、紙依存性が小さ く、耐水性および耐光性並びにオゾンガス耐性に優れる ものであった。特に耐光性、オゾンガス耐性等の画像保 存性に優れることは明らかである。

【0204】 [実施例2] 実施例1で作製した同じカー トリッジを、実施例1の同機にて画像を富士写真フイル ム製インクジェットペーパーフォト光沢紙EXにプリン トし、実施例1と同様な評価を行ったところ、実施例1 と同様な結果が得られた。

【0205】 [実施例3] 実施例1で作製した同じイン クを、インクジェットプリンターB J - F 8 5 0 (CA NON社製)のカートリッジに詰め、同機にて同社のフ オト光沢紙GP-301に画像をプリントし、実施例1 と同様な評価を行ったところ、実施例1と同様な結果が 40 得られた。

【0206】 〔実施例4〕 本発明のフタロシアニン化合 物 (化合物101、121、141及び161) のそれ ぞれについて、該化合物3質量部、トナー用樹脂〔スチ レンーアクリル酸エステル共重合体:商品名 ハイマー TB-1000F (三洋化成製)] 100質量部をボー ルミルで混合粉砕後、150℃に加熱して熔融混和を行 い、冷却後ハンマーミルを用いて粗粉砕し、次いでエア ージェット方式による微粉砕機で微粉砕した。更に分級

ナー10部に対しキャリヤー鉄粉(商品名 EFV25 0/400;日本鉄粉製)900部を均一に混合し現像 剤とした。同様に、表12に示す比較用着色剤を染料は 3質量部、顔料は6質量部使用した以外は同様にしてサ 30 ンプルを調製した。これらの現像剤を用いて乾式普通紙 電子写真複写機〔商品名 NP-5000;キャノン (株) 製〕で複写を行った。

【0207】評価試験は、本発明の化合物を含んだカラ ートナーを用いた現像剤によって上記画像形成方法によ り紙およびOHP上に、それぞれ反射画像(紙上の画 像)および透過画像(OHP画像)を作製し、以下に示 す方法で実施した。なお、トナー付着量は0.7±0. 05 (mg/cm²) の範囲で評価した。

【0208】得られた画像について、色相と光堅牢性を 評価した。色相については、目視にて最良、良好及び不 良の3段階で評価した。評価結果を表12に示す。表1 2中、○は色相が最良;△は良好であったことを示し、 ×は色相が不良であったことを示す。光堅牢性について は、記録した直後の画像濃度Ciを測定した後、ウェザ ーメーター (アトラスC. 165) を用いて、画像にキ セノン光 (8万5千ルクス) を5日間照射した後、再び 画像濃度CFを測定し、キセノン光照射前後の画像濃度 の差から色素残存率 ({ (Ci-Ci) / Ci} × 10 0%) を算出し、評価した。画像濃度は反射濃度計 (X して1~20マイクロを選択し、トナーとした。このト 50 -Rite310TR) を用いて測定した。評価結果を

表 1 2 に示す。表 1 2 中、色素残存率が 9 0 %以上の場合を○、9 0 ~ 8 0 %の場合を△、8 0 %未満の場合を×として示した。

【0209】OHP画像の透明性については下記方法にて評価した。日立製作所製「330型自記分光光度計」によりトナーが担持されていないOHP用シートをリファレンスとして画像の可視分光透過率を測定し、450*

*nmでの分光透過率を求め、OHP画像の透明性の尺度とした。分光透過率が80%以上をO、70~80%を △、70%以下を×とした。以上の、結果を表12に示す。

[0210]

【表12】

(数12)

| | (30.1.2.) | | | |
|------------|-----------------|-----|------|-----|
| | 試驗化合物番号 | 色相 | 光堅牢性 | 透明性 |
| 本発明 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 本発明 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 本発明 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 本発明 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 例 1 | 比較染料 5 | Δ | Δ | Δ |
| 比較例 2 | 比較染料 6 | Δ | Δ | Δ |
| 比 校 例 3 | C.I.Slvent Blue | ж , | 0 | × |
| 比較例 4 | C.I.Slvent Blue | × | 0 | × |

[0211]

【化19】

【0212】 【化20】

比較染料 6

【0213】表12から明らかなように、本発明のフタ 40 ロシアニン化合物は、比較用の染料と比較して光堅牢性にすぐれ、色相も鮮であり、透明性も高く、本発明のカラートナーを用いることにより忠実な色再現と高いOH P品質を示すので、本発明のカラートナーはフルカラートナーとして使用するのに適している。さらに耐光性が良好なので長期にわたって保存ができる画像を提供することが可能である。

【0214】 [実施例5]

<カラーフィルターの作製方法>本実施例では、フタロシアニン化合物をカラーフィルターに適用した結果を示 50

すが、カラーフィルターは次ぎの方法で作製した。すなわち、シリコンウエハーに熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋剤、色素及び溶剤を含むポジ型レジスト組成物をスピンコートし、加熱により溶剤を蒸発させた後、マスクを通して露光を行い、キノンジアジド化合物30を分解させた。必要により、加熱後、現像してモザイクパターンを得た。露光は日立製作所(株)製i線露光ステッパーHITACHI LD-5010-i(NA=0.40)により行った。又、現像液は住友化学工業(株)製SOPD又はSOPD-Bを用いた。

<ポジ型レジスト組成物の調整>m-クレゾール/p-クレゾール/ホルムアルデヒド(反応モル比=5/5/7.5)混合物から得られたクレゾールノボラック樹脂(ポリスチレン換算質量平均分子量4300)3.4質量部、下式

[0215]

【化21】

【0216】で示されるフェノール化合物を用いて製造 されたo-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エス テル(平均2個の水酸基がエステル化されている)1.8 質量部、ヘキサメトキシメチロール化メラミン0.8質量 部、乳酸エチル20質量部及び表13に示す本発明のフタ ロシアニン化合物 1 質量部を混合してポジ型レジスト組 成物を得た。

<カラーフィルターの調製>得られたポジ型レジスト組 成物をシリコンウエハーにスピンコートした後、溶剤を 蒸発させた。シリコンウエハーを露光後、100 ℃で加熱 10 は何とか許容できるレベル、×は許容できないレベルを し、次いでアルカリ現像により露光部を除去して0.8 μ mの解像度を有するポジ型着色パターンを得た。これを 全面露光後、150 ℃・15分加熱してシアンの補色系カラ ーフィルターを得た。

【0217】 <比較例>上記実施例で用いた本発明のシ アン系のフタロシアニン化合物に変えて、下記比較染料* *7を1質量部を混合してポジ型レジスト組成物を得た。 このポジ型レジスト組成物をシリコンウエハーにスピン コートした後、溶剤を蒸発させた。シリコンウエハーを 露光後、アルカリ現像して1μmの解像度を有するポジ 型着色パターンを得た。これを全面露光後、150 ℃・10 分加熱してマゼンタカラーフィルターを得た。

【0218】〈評価〉得られたシアンカラーフィルター の透過スペクトルを測定し、色再現上重要なスペクトル の短波側、長波側の切れを相対評価した。○は良好、△ 表す。また、ウェザーメーター (アトラスC. 165) を用いて、キセノン光 (850001x) を7日間照射 し、キセノン照射前後の画像濃度を測定し、色素残存率 として評価した。

[0219]

【表13】

(表13)

| | 染料/颜料 No. | 吸収特性 | 光繁中性 | |
|-----|-----------|------|------|---|
| 本発明 | 104 | 0 | 98% | |
| 木兜明 | 1 1 2 | 0 | 95% | |
| 比较例 | 比較染料7 | Δ | 18% | _ |

[0220] 【化22】

【0221】比較例と比べ本発明のフタロシアニン化合 物はスペクトルの短波側、長波側の切れが急峻であり、 色再現性に優れていた。また、比較化合物に対し光堅牢 性が優れていることが示された。

【0222】 [実施例6] 実施例1の試験方法を、下記 の環境試験方法に変更した以外は、実施例1と同じ操作 を用いて実施例6の試験を行なった。すなわち、自動車 の排気ガスなどの酸化性ガスと太陽光の照射を受ける屋 40 クジェット記録方法が提供される。さらに、(4)上記 外環境をシミュレートした酸化性ガス耐性試験方法とし T, H. Iwano, et al; Journal of Imaging Science a nd Technology, 38巻、140-142(1994)に記載の相対湿度※

※80%、過酸化水素濃度120ppm、蛍光灯照射チャ ンバーを用いた酸化耐性試験方法を用いて試験した。結 果は実施例1と同じであった。

[0223]

【発明の効果】本発明によれば、(1)三原色の色素と して色再現性に優れた吸収特性を有し、且つ光、熱、湿 度および環境中の活性ガスに対して十分な堅牢性を有す 30 る新規なフタロシアニン化合物が提供され、(2)色相 と堅牢性に優れた着色画像や着色材料を与える。インク ジェットなどの印刷用のインク組成物、感熱転写型画像 形成材料におけるインクシート、電子写真用のトナー、 LCD、PDPやCCDで用いられるカラーフィルター 用着色組成物、各種繊維の染色の為の染色液などの各種 着色組成物が提供され、特に、(3) 該フタロシアニン 化合物の使用により良好な色相を有し、光及び環境中の 活性ガス、特にオゾンガスに対して堅牢性の高い画像を 形成することができるインクジェット用インク及びイン のインクジェット用インクを適用することにより、イン クジェット記録画像材料の耐オゾンガス褪色改良方法を 提供することができる。

フロントページの続き

| (51) Int. Cl. ⁷ | | 識別記号 | FI | | 7 | -77-1 (参考) |
|----------------------------|-------|------|---------|-------|-------|------------|
| C 0 9 D | 11/00 | | G 0 2 B | 5/22 | | 2H111 |
| G 0 2 B | 5/20 | 101 | G 0 3 F | 7/004 | 5 0 5 | 4 J 0 3 9 |

(39) 特開2003-3086 (P2003-3086A)

5/22 505 G 0 3 F 7/004

G O 3 G 9/09

B 4 1 M 5/26 B41J 3/04 101Y G O 3 G 9/08 361

(72)発明者 矢吹 嘉治

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72) 発明者 大松 禎

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

Fターム(参考) 2C056 EA13 FC02

2H005 AA06 AA21 CA21 CA22

2H025 AA11 CC11

2H048 BA02 BA11 BA45 BA48 BB02

BB13 BB42 CA04 CA09 CA15

CA19 CA23 CA29

2H086 BA15 BA33 BA55

2H111 AA26 AA27 BA39

4J039 BC60 BE01 BE02 GA24